PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-174877

(43)Date of publication of application: 21.06.2002

(51)Int.Cl.

G03C 1/498 G03C 1/74

(21)Application number: 2000-372177

(71)Applicant: KONICA CORP

(22)Date of filing:

06.12.2000

(72)Inventor: TAKAMUKAI YASUHIKO

(54) HEAT DEVELOPABLE MATERIAL AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a heat developable material which improves the color tone of an image in storage at high temperature and suppresses the lowering of image density in storage after image formation.

SOLUTION: The heat developable material contains an organic silver salt, a reducing agent for silver ions, a binder and a compound of formula (I) on at least one side of the base and the chloride ion content of all layers on the side is 0.010-0.500 mmol/m2.

式(1)

$$R_s$$
 $(L_s)n_s$
 $CO_s(M)_{1/k}$
 R_s
 $(L_s)n_s$
 $CO_s(M)_{1/k}$

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2002-174877

(P2002-174877A)

(43)公開日 平成14年6月21日(2002.6.21)

(51) Int.Cl. ⁷		識別記号	ΓI			テーマコード(参考)
G03C	1/498	502	G03C	1/498	5 O 2	2H123
	1/74	351		1/74	351	

審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 43 頁)

(21)出願番号	特顧2000-372177(P2000-372177)	(71)出願人 000001270
(22)出顧日	平成12年12月 6 日 (2000. 12.6)	コニカ株式会社 東京都新宿区西新宿1丁目26番2号
		(72)発明者 高向 保彦 東京都日野市さくら町1コニカ株式会社内
		(74)代理人 100094710 弁理士 岩間 芳雄
		Fターム(参考) 2H123 AB00 AB23 AB28 BB00 BB11 BB25 BB27 BC01 CB00 CB03
•		

(54) 【発明の名称】 熱現像材料及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 高温保存時での画像色調を向上させると同時 に、画像形成後の保存での画像濃度の低下を抑えた熱現 像材料を提供すること。

【解決手段】 支持体の少なくとも一方の面側に、有機 銀塩、銀イオンのための還元剤、バインダー及び下記式 (I) で表される化合物を含有し、これらを含有する側 の全層の塩化物イオンの含有量を $0.010\,\mathrm{mmol/m^2}$ とした熱現像材料。 式 (I)

$$\begin{array}{c|c} R_1 & (L_1)n_1 - CO_x(M)_{1/k} \\ R_2 & (L_2)n_3 - CO_x(M)_{1/k} \end{array}$$

【特許請求の範囲】

【請求項1】 支持体の少なくとも一方の面側に、有機 銀塩、銀イオンのための還元剤、バインダー及び下記式 (1) で表される化合物を含有し、これらを含有する側 の全層の塩化物イオンの含有量を0.010mmo1/ $m^2 \sim 0.500$ mm o 1/m² としたことを特徴とする 熱現像材料。

1

$$R_s$$
 $(L_t)n_t$
 $CO_s(M)_{1/k}$
 R_s
 $CO_s(M)_{1/k}$

[式中、R₁、R₂、R₃及びR₄はそれぞれ独立に水素原 子または1価の置換基を表す。L1及びL2はそれぞれ連 結基を表し、n1及びn2はそれぞれ0または1を表す。 Mは水素原子または対イオンを表す。 k はMの価数を表 す。ただし、Mが水素原子で、n₁、n₂がそれぞれ0の とき、R₁、R₂、R₃及びR₄の全てが水素原子であるこ とはない。]

【請求項2】 塩化物イオンの含有量が0.020mm $0.1/m^2 \sim 0.300$ mm $0.1/m^2$ であることを特徴 とする請求項1に記載の熱現像材料。

【請求項3】 塗布乾燥後の熱現像材料中に塗布溶媒を 5 m g / m² ~ 1 0 0 0 m g / m² 含有することを特徴と する請求項1または2に記載の熱現像材料。

【請求項4】 有機銀塩を含有する層と同一の面側に、 感光性ハロゲン化銀を含有することを特徴とする請求項 1~3のいずれかに記載の熱現像材料。

【請求項5】 支持体に対して同一面側に、有機銀塩を 含有する層を含む2層以上の構成層を同時重層塗布によ り形成することを特徴とする熱現像材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、熱現像材料に関し、特 に、高温保存時の画像色調の経時変化が小さく、かつ、 画像形成後の保存での画像濃度の低下が小さい熱現像材 料に関する。

[0002]

【従来の技術】熱現像材料は既に古くから提案されてお り、例えば、米国特許第3,152,904号明細書、 同第3, 457, 075号明細書及びB. シェリー(S hely) による「熱によって処理される銀システム (Thermally Processed Silve r Systems)」(イメージング・プロセッシー ズ・アンド・マテリアルズ (Imaging Proc esses and Materials) Neblet te 第8版、スタージ(Sturge)、V. ウオー ルワース (Walworth)、A. シェップ (She 50

pp)編集、第2頁、1996年)に記載されている。 特に、熱現像感光材料は、一般に、触媒活性量の光触媒 (例、ハロゲン化銀)、還元剤、還元可能な銀塩(例、 有機銀塩)、必要により銀の色調を制御する色調剤をバ インダーのマトリックス中に分散した感光性層を有して いる。熱現像感光材料は、画像露光後、高温(例えば、 80℃以上)に加熱し、ハロゲン化銀あるいは還元可能 な銀塩(酸化剤として機能する)と還元剤との間の酸化 還元反応により、黒色の銀画像を形成する。酸化還元反 10 応は、露光で発生したハロゲン化銀の潜像の触媒作用に より促進される。そのため、黒色の銀画像は、露光領域 に形成される。ところで、熱現像材料は製品の保存性が 悪い。保存性を改良する目的で、フタル酸誘導体を用い ると高温保存時でのカブリが抑えられるが、画像色調が 劣化することが知られている。一方、近年、医療や印刷 製版の分野では、熱で現像するだけでよく、処理により 廃液がでない上記熱現像材料が環境保全、省スペースの 観点から好まれ、急速に普及してきている。特に医療分 野では、画像形成後も長期間保存できることが要求され るが、保存により画像濃度の低下を起こし、保存画像と して望ましくないことがわかった。

[0003]

20

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、高温 保存時での画像色調を向上させると同時に、画像形成後 の保存での画像濃度の低下を抑えた熱現像材料、なかで も熱現像感光材料を提供することにある。

[0004]

【課題を解決するための手段】本発明の上記目的は、

(1) 支持体の少なくとも一方の面側に、有機銀塩、銀 30 イオンのための還元剤、バインダー及び下記式(I)で 表される化合物を含有し、これらを含有する側の全層の 塩化物イオンの含有量を0.010mmo1/m²~ 0. 500mmo1/m²としたことを特徴とする熱現 像材料。

[0005]

【化2】

40

式 (I)

$$\begin{array}{c|c} R_1 & (L_1)n_1 & CO_2(M)_{1/k} \\ \hline R_2 & (L_2)n_2 & CO_2(M)_{1/k} \end{array}$$

「式中、R₁、R₂、R₃及びR₄はそれぞれ独立に水素原 子または1価の置換基を表す。L1及びL2はそれぞれ連 結基を表し、n₁及びn₂はそれぞれ0または1を表す。 Mは水素原子または対イオンを表す。 k はMの価数を表 す。ただし、Mが水素原子で、n₁、n₂がそれぞれ0の とき、R₁、R₂、R₃及びR₄の全てが水素原子であるこ とはない。]

(2) 塩化物イオンの含有量が 0. 020 mm o 1/m

~0.300mmo1/m゚であることを特徴とする上 記(1)に記載の熱現像材料。

- (3) 塗布乾燥後の熱現像材料中に塗布溶媒を5 mg/ $m^2 \sim 1000 mg/m^2$ 含有することを特徴とする上記
- (1)または(2)に記載の熱現像材料。
- (4) 有機銀塩を含有する層と同一の面側に、感光性ハ ロゲン化銀を含有することを特徴とする上記(1)~
- (3) のいずれかに記載の熱現像材料。
- (5) 支持体に対して同一面側に、有機銀塩を含有する 層を含む2層以上の構成層を同時重層塗布により形成す ることを特徴とする熱現像材料の製造方法。によって達 成される。

【0006】以下に本発明を詳細に説明する。先ず、式 (1) で表される化合物について詳細に説明する。

[0007]

【化3】

式 (I)

[式中、R₁、R₂、R₃及びR₄はそれぞれ独立に水素原 子または1価の置換基を表す。 L1及びL2 はそれぞれ連 結基を表し、n1及びn2はそれぞれ0または1を表す。 Mは水素原子または対イオンを表す。 k はMの価数を表 す。ただし、Mが水素原子で、n₁、n₂がそれぞれ0の とき、R₁、R₂、R₃及びR₄の全てが水素原子であるこ とはない。]

式(I)において、R₁、R₂、R₃、R₄で表される1価 の置換基としては、例えば、アルキル基(好ましくは炭 素原子数1~20、さらに好ましくは炭素原子数1~1 2、特に好ましくは炭素原子数1~8のアルキル基であ り、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、i soープロピル基、nーブチル基、isoーブチル基、 tertープチル基、nーオクチル基、nーデシル基、 n-ヘキサデシル基、シクロプロピル基、シクロペンチ ル基、シクロヘキシル基などが挙げられる。)、アルケ ニル基(好ましくは炭素原子数2~20、さらに好まし くは炭素原子数2~12、特に好ましくは炭素原子数2 ~8のアルケニル基であり、例えば、ビニル基、アリル 基、2-ブテニル基、3-ペンテニル基などが挙げられ る。)、アルキニル基(好ましくは炭素原子数2~2 0、さらに好ましくは2~12、特に好ましくは2~8 のアルキニル基であり、例えば、プロパルギル基、3-ペンチニル基等が挙げられる。)、アリール基(好まし くは炭素原子数6~30、さらに好ましくは炭素原子数 $6\sim20$ 、特に好ましくは炭素原子数 $6\sim12$ のアリー ル基であり、例えば、フェニル基、p-メチルフェニル

しくは炭素原子数0~20、さらに好ましくは炭素原子 数 $0\sim10$ 、特に好ましくは炭素原子数 $0\sim6$ のアミノ 基であり、例えば、アミノ基、メチルアミノ基、ジメチ ルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジベンジルアミノ基な どが挙げられる。)、アルコキシ基(好ましくは炭素原 子数 1~20、さらに好ましくは炭素原子数 1~12、 特に好ましくは炭素原子数1~8のアルコキシ基であ り、例えば、メトキシ基、エトキシ基、ブトキシ基、ベ ンジルオキシ基などが挙げられる。)、アリールオキシ 基(好ましくは炭素原子数6~20、さらに好ましくは 炭素原子数6~16、特に好ましくは炭素原子数6~1 2のアリールオキシ基であり、例えば、フェニルオキシ 基、2-ナフチルオキシ基などが挙げられる。)、アシ ル基(好ましくは炭素原子数1~20、さらに好ましく は炭素原子数1~16、特に好ましくは炭素原子数1~ 12のアシル基であり、例えば、アセチル基、ベンゾイ ル基、ホルミル基、ピバロイル基等が挙げられる。)、 アルコキシカルボニル基 (好ましくは炭素原子数2~2 0、さらに好ましくは炭素原子数2~16、特に好まし くは炭素原子数2~12のアルコキシカルボニル基であ り、例えば、メトキシカルボニル基、エトキシカルボニ ル基、テトラデシルオキシカルボニル基などが挙げられ る。)、アリールオキシカルボニル基(好ましくは炭素 原子数7~20、さらに好ましくは炭素原子数7~1 6、特に好ましくは炭素原子数7~10のアリールオキ シカルボニル基であり、例えば、フェニルオキシカルボ ニル基などが挙げられる。)、アシルオキシ基(好まし くは炭素原子数2~20、さらに好ましくは炭素原子数 2~16、特に好ましくは炭素原子数2~10のアシル オキシ基であり、例えば、アセトキシ基、ベンゾイルオ キシ基などが挙げられる。)、アシルアミノ基(好まし くは炭素原子数2~20、さらに好ましくは炭素原子数 2~16、特に好ましくは炭素原子数2~10のアシル アミノ基であり、例えば、アセチルアミノ基、プロピオ ニルアミノ基、ベンゾイルアミノ基などが挙げられ る。)、アルコキシカルボニルアミノ基(好ましくは炭 素原子数2~20、さらに好ましくは炭素原子数2~1 6、特に好ましくは炭素原子数2~12のアルコキシカ ルボニルアミノ基であり、例えば、メトキシカルボニル アミノ基などが挙げられる。)、アリールオキシカルボ ニルアミノ基(好ましくは炭素原子数7~20、さらに 好ましくは炭素原子数7~16、特に好ましくは炭素原 子数7~12のアリールオキシカルボニルアミノ基であ り、例えば、フェニルオキシカルボニルアミノ基などが 挙げられる。)、スルホニルアミノ基(好ましくは炭素 原子数1~20、さらに好ましくは炭素原子数1~1 6、特に好ましくは炭素原子数1~12のスルホニルア ミノ基であり、例えば、メタンスルホニルアミノ基、オ クタンスルホニルアミノ基、ベンゼンスルホニルアミノ 基、ナフチル基などが挙げられる。)、アミノ基(好ま 50 基などが挙げられる。)、スルファモイル基(好ましく

が特に好ましい。

5 は炭素原子数0~20、さらに好ましくは炭素原子数0 ~16、特に好ましくは炭素原子数0~12のスルファ モイル基であり、例えば、スルファモイル基、メチルス ルファモイル基、ジメチルスルファモイル基、フェニル スルファモイル基などが挙げられる。)、カルバモイル 基(好ましくは炭素原子数1~20、さらに好ましくは 炭素原子数1~16、特に好ましくは炭素原子数1~1 2のカルバモイル基であり、例えば、カルバモイル基、 メチルカルバモイル基、ジエチルカルバモイル基、フェ ニルカルバモイル基などが挙げられる。)、アルキルチ オ基(好ましくは炭素原子数1~20、さらに好ましく は炭素原子数1~16、特に好ましくは炭素原子数1~ 12のアルキルチオ基であり、例えば、メチルチオ基、 エチルチオ基などが挙げられる。)、アリールチオ基 (好ましくは炭素原子数6~20、さらに好ましくは炭 素原子数6~16、特に好ましくは炭素原子数6~12 のアリールチオ基であり、例えば、フェニルチオ基など が挙げられる。)、スルホニル基(好ましくは炭素原子 数1~20、さらに好ましくは炭素原子数1~16、特 に好ましくは炭素原子数1~12のスルホニル基であ り、例えば、メシル基、トシル基などが挙げられ る。)、スルフィニル基(好ましくは炭素原子数1~2 0、さらに好ましくは炭素原子数1~16、特に好まし くは炭素原子数1~12のスルフィニル基であり、例え ば、メタンスルフィニル基、ベンゼンスルフィニル基な どが挙げられる。)、ウレイド基(好ましくは炭素原子 数1~20、さらに好ましくは炭素原子数1~16、特 に好ましくは炭素原子数1~12のウレイド基であり、 例えば、ウレイド基、メチルウレイド基、フェニルウレ イド基などが挙げられる。)、リン酸アミド基(好まし くは炭素原子数1~20、さらに好ましくは炭素原子数 1~16、特に好ましくは炭素原子数1~12のリン酸 アミド基であり、例えば、ジエチルリン酸アミド基、フ ェニルリン酸アミド基などが挙げられる。)、ヒドロキ シ基、カルボキシル基、スルホ基、スルフィノ基(スル フィン酸基)、メルカプト基、ハロゲン原子(例えば、 フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子)、シア ノ基、ニトロ基、ヒドロキサム酸基、ヒドラジノ基、ヘ テロ環基(例えば、イミダゾリル基、ピリジル基、フリ ル基、ピペリジル基、モルホリノ基などが挙げられ る。)などが挙げられる。また、アルカリ金属などとの 塩形成が可能な置換基は塩を形成していてもよい。これ らの置換基はさらに置換されていてもよい。また、置換 基が二つ以上ある場合は、それぞれが同じでも異なって

【0008】R₁、R₂、R₃、R₄で表される置換基としては、アルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシルオキシ基、アルコキシカルボニル基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルア 50

いてもよい。

ミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、ウレイド基、リン酸アミド基、ヒドロキシ基、カルボキシル基、スルホ基、スルフィノ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、ヘテロ環基が好ましく、さらに好ましい置換基はアルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルホニル基、カルバモイル基、ヒドロキシ基、スルホニル基、ハロゲン原子、シアノ基であり、特に好ましい置換基は、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、ハロゲ

ン原子である。R₁、R₂、R₃、R₄としては、水素原子

及び上記において特に好ましい置換基として示したもの

6

【0009】 L_1 及び L_2 で表される連結基としては、1ないし 6原子分の長さの 2 価の連結基が好ましい。好ましい例としては、炭素原子数 $1\sim 6$ のアルキレン基(例えば、 $-CH_2-$ 、 $-CH_2$ CH_2-)、-CO-、-CO の NH-、 $-SO_2$ NH-、-COO-、-O-及びそれらを組合せた 2 価の連結基を挙げることができる。より好ましくは炭素原子数 $1\sim 3$ のアルキレン基である。これらはさらに置換基を有していてもよい。 n_1 及び n_2 はそれぞれ 0 または 1 を表すが、 n_1 及び n_2 はともに 0であることが好ましい。また、 n_1 、 n_2 がともに 1 であるとき、 L_1 と L_2 とは同一でも異なるものであってもよ

【0010】Mは水素原子または対イオンを表すが、対 イオンの例としては、無機あるいは有機のアンモニウム イオン(例えば、アンモニウムイオン、トリエチルアン モニウムイオン、ピリジニウムイオン)、アルカリ金属 イオン(例えば、リチウムイオン、ナトリウムイオン、 カリウムイオン)、アルカリ土類金属イオン(例えば、 カルシウムイオン、バリウムイオン、マグネシウムイオ ン)、その他の金属イオン(例えば、アルミニウムイオ ン、亜鉛イオン)が挙げられる。また、対イオンは、イ オン性ポリマー、逆電荷を有する他の有機化合物、ある いは金属錯イオン(例えば、ヒドロキソペンタアクアア ルミニウム(III) イオン、トリス(2, 2'ービピリジ ン)鉄(II)イオン)であることも可能である。また、 分子内の他の置換基が有するイオンであってもよい。こ 40 の場合、分子内塩を形成することになる。好ましい対イ オンは、ナトリウムイオン、カリウムイオン、アンモニ ウムイオン、トリエチルアンモニウムイオン、ピリジニ ウムイオンであるが、さらに好ましい対イオンは、ナト リウムイオン、カリウムイオン、アンモニウムイオンで ある。本発明において、Mは対イオンであることが好ま しい。式(1)で表される化合物内に存在するそれぞれ のMは、通常、同一とされるが、場合によっては異なっ ていてもよい。kはMの価数を表し、Mが水素原子のと き k は 1 である。

【0011】以下に式(Ⅰ)で表される化合物の具体例

を挙げるが、本発明で用いられる式(I)で表される化 * 【0012】 合物はこれらに限定されるものではない。 * 【化4】 I-1 I-2 I-3

7

I - 4

$$\begin{array}{c|c} H_aC & CO_aH \\ \\ H_bC & CO_aH \end{array}$$

I - 7

I - 10

$$1 - 12$$

I - 13

[0013]

【化5】

I - 19

I - 22

I - 17

I - 20

I - 18

I - 21

I - 25

I - 28

[0014]

【化6】

【0015】

· 14

$$I-49 \hspace{1cm} I-50 \hspace{1cm} I-51$$

$$I - 55$$
 $I - 56$ $I - 57$

$$\begin{array}{ccccccccccccccccl} H_sCO & CH_sCO_sH & CH_sCO_sH & CH_sCO_sNH_s \\ H_sCO & CH_sCO_sH & Br & CO_sNH_s \\ \end{array}$$

$$I - 58$$
 $I - 59$ $I - 60$

[0016] 【化8】

I - 62

I - 63

I - 65

I - 66

I - 68

I - 69

$$1 - 70$$

I - 71

I - 72

I - 74

I - 75

[0017]

【化9】

【0018】本発明の式(1)で表される化合物は、例 えば、Tetrahedron、31巻(20), 26 07-19ページ (1975年)、Angewante Chem. 86巻(9), 349ページ(1974 年)及びこれらに引用された文献等に記載の方法に準じ て合成できる。また、市販の化合物を用いることもでき る。式(1)で表される化合物は一種のみを用いても二 種以上を併用してもよい。式(I)で表される化合物 は、有機酸銀塩を含有する層側のいずれの層に添加して もよく、有機酸銀塩含有層(画像記録層)、感光性層、 中間層、保護層などに添加することができるが、中間 層、保護層に添加することが好ましい。式(1)で表さ れる化合物は、Ag1モル当たり 10^{-3} モル ~ 10 モル 用いることが好ましく、さらに10~ モル~1モルが好 ましい。また、式(I)で表される化合物は一種のみを 用いても二種以上を併用してもよい。本発明の式(Ⅰ) で表される化合物は、いかなる方法で添加してもよく、 溶液、粉末、固体微粒子分散物などの形態で構成層に添 加することができる。固体微粒子分散物は公知の微細化 手段(例えば、ボールミル、振動ボールミル、サンドミ ル、コロイドミル、ジェットミル、ローラーミルなど) を用いて得ることができる。分散する際に分散助剤を用 いてもよい。

【0019】本発明の熱現像材料において、有機銀塩、銀イオンのための還元剤、バインダー及び式(I)で表される化合物を含有する側の全層の塩化物イオンの含有量は0.010 mm $o1/m^2 \sim 0.50$ mm $o1/m^2$ 、好ましくは0.020 mm $o1/m^2 \sim 0.300$ mm $o1/m^2$ である。上記範囲の塩化物イオンを含有させるには、塩酸、 NH_1CI 、テトラアルキルアンモニウムクロライド(例えば、テトラメチルアンモニウムクロライド、テトラエチルアンモニウムクロライド、テトラブチルアンモニウムクロライド)などの有機塩化物塩、塩化アルカリ金属イオン(例えば、LiCI、NaCI、KCI)などを添加すればよい。また、塩化物イオンを形成するようにした写真性有用物質を添加しても

よい。これら塩化物イオンを含有させる化合物は、支持体に形成された有機酸銀含有層と同一面側の層を形成する塗布液中に添加される。これらを液体で添加するときは 0.1~40重量%溶液であることが好ましい。また、固体で添加する場合は粉末、固体微粒子分散物などとしてもよい。塩化物イオンを含有させる層は、有機酸銀含有層、感光性層、中間層、保護層などが挙げられ、いづれの層に添加してもよく、また、2層以上にわたって含有させてもよいが、後述のポリビニルアセタール樹脂などの感光性層に用いるバインダーに含有させて、感10光性層に添加するのが最も好ましい。

【0020】本発明において用いられる有機銀塩は、還 元可能な銀源であり、有機銀塩としては、有機酸及びへ テロ有機酸の銀塩、特に、長鎖(炭素原子数10~3 0、好ましくは15~25)の脂肪族カルボン酸及び含 窒素複素環化合物の銀塩が好ましい。また、本発明にお いて用いられる有機銀塩には錯体も含まれ、配位子が、 銀イオンに対する総安定度常数として4.0~10.0 の値を持つようなリサーチ・ディスクロージャ(Res earch Disclosure) (以下、RDと略 す。) 17029及び29963に記載された有機また は無機の錯体が好ましい。本発明において用いられる有 機銀塩の好適な例としては、有機酸の銀塩、例えば、没 食子酸、蓚酸、ベヘン酸、ステアリン酸、アラキジン 酸、パルミチン酸、ラウリン酸等の銀塩;銀のカルボキ シアルキルチオ尿素塩、例えば、1-(3-カルボキシ プロピル)チオ尿素、1-(3-カルボキシプロピル) -3.3-ジメチルチオ尿素等の銀塩;アルデヒド類 (ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、ブチルアルデ ヒド等)とヒドロキシ置換芳香族カルボン酸類(サリチ 30 ル酸、安息香酸、3,5-ジヒドロキシ安息香酸)との ポリマー反応生成物の銀塩または錯体;チオン類の銀塩 または錯体、例えば、3-(2-カルボキシエチル)-4-ヒドロキシメチル-4-チアゾリン-2-チオン及 び3-カルボキシメチル-4-チアゾリン-2-チオン 等の銀塩または錯体;イミダゾール、ピラゾール、ウラ ゾール、1,2,4ーチアゾール及び1Hーテトラゾー ル、3-アミノー5-ベンジルチオー1,2,4-トリ アゾール及びベンゾトリアゾールから選択される窒素酸 と銀との錯体または塩;サッカリン、5-クロロサリチ ルアルドキシム等の銀塩及びメルカプチド類の銀塩が挙 げられる。これらの中、さらに好ましい銀塩としては、 ベヘン酸銀、アラキジン酸銀及びステアリン酸銀が挙げ られる。本発明では、有機銀塩を2種以上混合して用い ることにより、現像性を上げ、高濃度、高コントラスト の銀画像を形成することができるので好ましい。これら 混合有機銀塩は、例えば、2種以上の有機酸混合物に銀 イオン溶液を混合して調製することが好ましい。

【0021】本発明の好ましい熱現像材料は、当該材料の支持体面と垂直な断面を電子顕微鏡観察したとき、

0.025 μ m 未満の投影面積を示す有機銀塩粒子の 割合が有機銀塩粒子の全投影面積の70%以上であり、 かつ、0.2μ m 以上の投影面積を示す粒子の割合が 有機銀塩粒子の全投影面積の10%以下である有機銀 塩、感光性ハロゲン化銀を含有する感光性乳剤を塗布し てなるものである。このような場合、感光性乳剤中にお いて、有機銀塩粒子の凝集が少なく、かつ、均一に分布 した状態を得ることができる。このような特徴を有する 感光性乳剤を作製する条件は特に限定されるものではな いが、有機酸アルカリ金属塩ソープ形成時の混合状態及 び/または有機酸アルカリ金属塩ソープに硝酸銀を添加 する際の混合状態などを良好に保つこと、有機酸アルカ リ金属塩ソープと反応する硝酸銀の割合を最適にするこ と、メディア分散機または高圧ホモジナイザ等で分散粉 砕すること、その際、バインダー濃度は有機銀質量の 0. 1~10%とすること、乾燥~本分散終了までの温 度が45℃を上回らないこと、さらに、調液時にはディ ゾルバを使用し周速2.0m/秒以上で攪拌すること等 が好ましい条件として挙げられる。

【0022】次に、本発明に用いることのできる感光性 ハロゲン化銀粒子について説明する。なお、本発明にお

ける感光性ハロゲン化銀粒子とは、ハロゲン化銀結晶の 固有の性質として本質的に、または、人為的に物理化学 的な方法により、可視光ないし赤外光を吸収し、かつ、 可視光ないし赤外光を吸収した時に、ハロゲン化銀結晶 内及び/または結晶表面において物理化学的変化が起こ り得るように処理、製造されたハロゲン化銀結晶粒子を いう。本発明に用いられるハロゲン化銀粒子自体は、 P. Glafkides著; Chimie et Ph vsique Photographique (Pau I Montel社刊, 1967年)、G. F. Duf fin著; Photographic Emulsio n Chemistry (The Focal Pres s刊, 1966年)、V. L. Zelikman et al著; Making and Coating P hotographic Emulsion (The Focal Press刊, 1964年) 等に記載され た方法を用いてハロゲン化銀粒子乳剤として調製するこ とができる。即ち、酸性法、中性法、アンモニア法等の 何れでも調製することができる。また、可溶性銀塩と可 溶性ハロゲン塩を反応させるには、片側混合法、同時混 合法、それらの組合せ等の何れを用いてもよいが、中で も、形成条件をコントロールしつつハロゲン化銀粒子を 調製する所謂コントロールドダブルジェット法が好まし い。ハロゲン組成は特に制限はなく、塩化銀、塩臭化 銀、塩沃臭化銀、臭化銀、沃臭化銀、沃化銀の何れであ ってもよい。画像形成後の白濁を低く抑え、良好な画質 を得るためには、ハロゲン化銀の平均粒子サイズは小さ い方が好ましく、平均粒子サイズが 0.2μm以下、よ り好ましくは 0.01~0.17μm、特に 0.02~

0.14μmが好ましい。ここでいう粒子サイズとは、ハロゲン化銀粒子が立方体あるいは8面体の、いわゆる正常晶である場合には、ハロゲン化銀粒子の稜の長さをいう。また、ハロゲン化銀粒子が平板状粒子である場合には、主表面の投影面積と同面積の円像に換算したときの直径をいう。

【0023】ハロゲン化銀粒子は単分散な粒子サイズ分布を有するハロゲン化銀粒子であることが好ましい。ここでいう単分散とは、下記式で求められる粒子サイズの変動係数が30%以下のことをいう。好ましくは、粒子 10サイズの変動係数は20%以下であり、さらに好ましくは15%以下である。

粒子サイズの変動係数 (%) = (粒径の標準偏差/粒径の平均値) × 100

ハロゲン化銀粒子の形状は、立方体、8面体、14面体 粒子、平板状粒子、球状粒子、棒状粒子、ジャガイモ状 粒子などを挙げることができるが、これらの中、特に、 立方体、8面体、14面体、平板状ハロゲン化銀粒子が 好ましい。平板状ハロゲン化銀粒子を用いる場合、平均 アスペクト比は、好ましくは1. $5 \sim 100$ 、より好ま 20 しくは2~50である。これら平板状ハロゲン化銀粒子 は、米国特許第5,264,337号明細書、同第5, 314,798号明細書、同第5,320,958号明 細書等に記載されており、容易に目的の平板状粒子を得 ることができる。さらに、ハロゲン化銀粒子のコーナー が丸まった粒子も好ましく用いることができる。ハロゲ ン化銀粒子外表面の晶癖については特に制限はないが、 ハロゲン化銀粒子表面への銀増感色素の吸着反応におい て、晶癖(面)選択性を有する分光増感色素を使用する 場合には、その選択性に適応する晶癖を相対的に高い割 合で有するハロゲン化銀粒子を使用することが好まし い。例えば、ミラー指数(100)の結晶面に選択的に 吸着する増感色素を使用する場合には、ハロゲン化銀粒 子外表面において(100)面の占める割合が高いこと が好ましく、この割合が50%以上、さらには70%以 上、特に80%以上であることが好ましい。なお、ミラ 一指数(100)面の比率は、増感色素の吸着における (111) 面と(100) 面との吸着依存性を利用した T. Tani, J. Imaging Sci., 29, 165(1985年)により求めることができる。

【0024】ハロゲン化銀粒子は、粒子形成時に平均分子量5万以下の低分子量ゼラチンを用いて調製することが好ましい。特に、ハロゲン化銀粒子の核形成時にこれらを用いることが好ましい。低分子量ゼラチンの平均分子量は、さらに2000~40000であることが好ましく、さらには5000~25000であることが好ましい。ゼラチンの平均分子量はゲル濾過クロマトグラフィーで測定することができる。低分子量ゼラチンは、通常用いられる平均分子量10万程度のゼラチン水溶液にゼラチン分解酵素を加えて酵素分解したり、酸またはア

ルカリを加えて加熱し加水分解したり、大気圧下または加圧下で加熱し熱分解したり、超音波照射して分解したり、それらの方法を併用したりすることにより得ることができる。核形成時の分散媒の濃度は5質量%以下が好ましく、 $0.05\sim3.0$ 質量%の低濃度で行うのが有効である。本発明に用いられるハロゲン化銀粒子は、該粒子形成時に下記式で示される化合物を用いることが好ましい。

YO (CH_2CH_2O) m $(CH(CH_3)CH_2O)$ p (CH_2CH_2O) nY

式中、Yは水素原子、-SO₃M、-CO-B-COO Mを表し、Mは水素原子、アルカリ金属原子、アンモニ ウム基、炭素原子数5以下のアルキル基で置換されたア ンモニウム基を表し、Bは有機2塩基性酸を形成する鎖 状または環状の基を表す。m及びnは、各々0~50 を、pは1~100を表す。上記式で表されるポリエチ レンオキシド化合物は、通常のハロゲン化銀写真感光材 料を製造するに際し、ゼラチン水溶液を製造する工程、 ゼラチン溶液に水溶性ハロゲン化物及び水溶性銀塩を添 加する工程、乳剤を支持体上に塗布する工程等、乳剤原 料を撹拌したり、移動したりする場合の著しい発泡に対 する消泡剤として好ましく用いられてきたものであり、 例えば、特開昭44-9497号公報に記載されてい る。上記式で表されるポリエチレンオキシド化合物は核 形成時の消泡剤としても機能する。この化合物は、銀に 対して1質量%以下で用いるのが好ましく、より好まし くは0.01~0.1質量%で用いる。

【0025】ハロゲン化銀粒子は如何なる方法で画像形 成層に添加されてもよく、このとき、ハロゲン化銀粒子 は還元可能な銀源(有機銀塩)に近接するように配置す るのが好ましい。ハロゲン化銀は、予め調製しておき、 これを有機銀塩粒子を調製するための溶液に添加するの が、ハロゲン化銀調製工程と有機銀塩粒子調製工程を分 離して扱えるので、製造コントロール上も好ましいが、 英国特許第1, 447, 454号明細書に記載されるよ うに、有機銀塩粒子を調製する際に、ハライドイオン等 のハロゲン成分を有機銀塩形成成分と共存させ、これに 銀イオンを注入することで有機銀塩粒子の生成とほぼ同 時に生成させることもできる。また、有機銀塩にハロゲ ン含有化合物を作用させ、有機銀塩のコンバージョンに よりハロゲン化銀粒子を調製することも可能である。即 ち、予め調製された有機銀塩の溶液もしくは分散液また は有機銀塩を含むシート材料にハロゲン化銀形成成分を 作用させて、有機銀塩の一部を感光性ハロゲン化銀に変 換することもできる。

【0026】ハロゲン化銀形成成分としては、無機ハロゲン化合物、オニウムハライド類、ハロゲン化炭化水素類、N-ハロゲン化合物、その他の含ハロゲン化合物があり、その具体例については、米国特許第4,009,039号明細書、同第3,457,075号明細書、同

第4,003,749号明細書、英国特許第1,49 8,956号明細書、特開昭53-27027号公報、 同53-25420号公報等に詳説される金属ハロゲン 化物、ハロゲン化アンモニウム等の無機ハロゲン化物; 例えば、トリメチルフェニルアンモニウムブロマイド、 セチルエチルジメチルアンモニウムブロマイド、トリメ チルベンジルアンモニウムブロマイドの様なオニウムハ ライド類:例えば、ヨードホルム、プロモホルム、四塩 化炭素、2-ブロム-2-メチルプロパン等のハロゲン 化炭化水素類; N-ブロム琥珀酸イミド、N-ブロムフ 10 タルイミド、Nーブロムアセトアミド等のN-ハロゲン 化合物;その他、例えば、塩化トリフェニルメチル、臭 化トリフェニルメチル、2-ブロム酢酸、2-ブロムエ タノール、ジクロロベンゾフェノン等が挙げられる。こ のように、ハロゲン化銀を有機酸銀とハロゲンイオンと の反応により有機酸銀塩中の銀の一部または全部をハロ ゲン化銀に変換することによって調製することもでき る。また、別途調製したハロゲン化銀に有機銀塩の一部 をコンバージョンすることで製造したハロゲン化銀粒子 を併用してもよい。これらのハロゲン化銀粒子は、別途 20 調製したハロゲン化銀粒子、有機銀塩のコンバージョン によるハロゲン化銀粒子共で、有機銀塩1モルに対し 0.001~0.7モル、好ましくは0.03~0.5 モル使用するのが好ましい。

【0027】ハロゲン化銀には、元素周期律表の $6\sim1$ 1族に属する遷移金属のイオンを含有することが好ましい。上記の金属としては、W、Fe、Co、Ni 、Cu、Ru、Rh、Pd、Re、Os 、Ir 、Pt 、Au が好ましい。これらは1種類で用いても、2種以上を併用してもよい。金属イオンは、金属塩の形でそのままハ 30 ロゲン化銀に導入してもよいが、金属錯体または錯体イオンの形でハロゲン化銀に導入することもできる。金属イオンの好ましい含有率は、銀1 モル当たり $1\times10^{\circ}$ ~ $1\times10^{\circ}$ モルの範囲であり、 $1\times10^{\circ}$ ~ $1\times10^{\circ}$ モルの範囲がより好ましい。本発明において用いる遷移金属錯体または錯体イオンは下記式で表されるものが好ましい。

 (ML_6)

式中、Mは元素周期表の6~11族の元素から選ばれる 遷移金属、Lは配位子を表し、それぞれのLは同一であってもよく、また、異なっていてもよい。mは0、一、2ー、3ーまたは4ーを表す。Lで表される配位子の具体例としては、ハロゲンイオン(例えば、弗素イオン、塩素イオン、臭素イオン、沃素イオン)、シアナイド、シアナート、チオシアナート、セレノシアナート、テルロシアナート、アジド及びアコの各配位子、ニトロシル、チオニトロシル等が挙げられ、好ましくは、アコ、ニトロシル及びチオニトロシル等である。アコ配位子が存在する場合には、配位子の一つまたは二つを占めることが好ましい。

```
【0028】以下に遷移金属配位錯イオンの具体例を示す。
1: [RhCls] <sup>3-</sup>
2: [RuCls] <sup>3-</sup>
3: [ReCls] <sup>3-</sup>
```

24

3: [ReCl6] 3-4: [RuBr6] 3-5: [OsCl6] 3-6: [CrCl6] 4-7: [IrCl6] 4-8: [IrCl6] 3-9: [Ru (NO) Cl6] 2-

9 . (Ru (NO) C 1₅) 10 : (Ru B r₄ (H₂ O) ₂) ² 11 : (Ru (NO) (H₂ O) C 1₄)

1 2 : (R h C l s (H₂ O)) 2-1 3 : (R e (N O) C l s) 2-1 4 : (R e (N O) (C N) s) 2-

15: [Re (NO) C1 (CN) 4] 2-16: [Rh (NO) 2C14]

17: [Rh (NO) (H₂O) Cl₄]

18: (Ru (NO) (CN) 5) 2

19: (Fe (CN)₆)³⁻ 20: (Rh (NS) C1₅)²⁻

21: (Os (NO) C1₅)²

22: (Cr (NO) Cl₅)²⁻ 23: (Re (NO) Cl₅)

24: (Os (NS) C14 (TeCN)) 2-

25: (Ru (NS) C1₅)²⁻

26: (Re (NS) C14 (SeCN)) 2-

27: (Os (NS) C1 (SCN) 4) 2-

80 28: [Ir (NO) Cls] '

また、コバルト、鉄の化合物については6シアノ金属錯体を好ましく用いることができ、代表例を以下に挙げる。

29: [Fe (CN)₆] ⁴⁻ 30: [Fe (CN)₆] ³⁻ 31: [Co (CN)₆] ³⁻

【0029】金属イオンまたは錯体イオンを提供する化合物は、ハロゲン化銀粒子形成時に添加し、ハロゲン化銀粒子中に組み込むことが好ましく、ハロゲン化銀粒子の調製、つまり核形成、成長、物理熟成、化学増感の前後のどの段階で添加してもよいが、特に、核形成、成長、物理熟成の段階で添加するのが好ましく、さらには核形成、成長の段階で添加するのが好ましく、最も好ましくは核形成の段階で添加することである。添加に際しては、数回に亘って分割して添加してもよく、ハロゲン化銀粒子中に均一に含有させることもできるし、特開昭63-29603号公報、特開平2-306236号公報、同3-167545号公報、同4-76534号公報、同6-110146号公報、同5-273683号公報等に記載されるように粒子内に分布を持たせて含有

させることもできる。これらの金属化合物は、水あるい は適当な有機溶媒(アルコール類、エーテル類、グリコ ール類、ケトン類、エステル類、アミド類等)に溶解し て添加することができるが、例えば、金属化合物の水溶 液もしくは金属化合物と塩化ナトリウム、塩化カリウム とを一緒に溶解した水溶液を、粒子形成中の水溶性銀塩 溶液または水溶性ハライド溶液中に添加しておく方法、 あるいは銀塩溶液とハライド溶液が同時に混合される 時、第3の水溶液として添加し、3液同時混合の方法で ハロゲン化銀粒子を調製する方法、粒子形成中に必要量 の金属化合物の水溶液を反応容器に投入する方法、ある いはハロゲン化銀調製時に予め金属のイオンまたは錯体 イオンをドープしてある別のハロゲン化銀粒子を添加し て溶解させる方法等がある。特に、金属化合物の水溶液 もしくは金属化合物と塩化ナトリウム、塩化カリウムと を一緒に溶解した水溶液を、水溶性ハライド溶液に添加 する方法が好ましい。粒子表面に添加するときには、粒 子形成直後または物理熟成時途中もしくは終了時または 化学熟成時に必要量の金属化合物の水溶液を反応容器に 投入することもできる。

【0030】感光性ハロゲン化銀粒子は、ヌードル法、 フロキュレーション法、限外濾過法、電気透析法等の公 知の脱塩法により脱塩することができるが、熱現像材料 においては脱塩しないで用いることもできる。本発明の ハロゲン化銀粒子には化学増感を施すことが好ましい。 例えば、特願2000-57004号明細書及び同20 00-61942号明細書に開示される方法等により、 硫黄などのカルコゲンを放出する化合物や、金イオンな どの貴金属イオンを放出する貴金属化合物の利用によ り、化学増感中心(化学増感核)を形成付与できる。本 30 発明においては、以下に示すカルコゲン原子を含有する **有機増感剤により化学増感されるのが好ましい。これら** カルコゲン原子を含有する有機増感剤は、ハロゲン化銀 へ吸着可能な基と不安定カルコゲン原子部位を有する化 合物であることが好ましい。これら有機増感剤として は、特開昭60-150046号公報、特開平4-10 9240号公報、同11-218874号公報等に開示 される種々の構造を有する有機増感剤を用いることがで きるが、それらの内、カルコゲン原子が炭素原子または **燐原子と二重結合で結ばれている構造を有する化合物の** 少なくとも1種が好ましい。有機増感剤としてのカルコ ゲン化合物の使用量は、使用するカルコゲン化合物、ハ ロゲン化銀粒子、化学増感を施す際の反応環境などによ り変わるが、ハロゲン化銀1モル当たり $10^{\circ} \sim 10^{\circ}$ モルが好ましく、より好ましくは 10^{7} ~ 10^{3} モルで ある。本発明における化学増感環境としては特に制限は ないが、感光性ハロゲン化銀粒子上のカルコゲン化銀ま たは銀核を消滅、または、それらの大きさを減少させ得 る化合物の存在下において、また、特に銀核を酸化し得 る酸化剤の共存下においてカルコゲン原子を含有する有 50

機増感剤を用いて化学増感を施すことが好ましい。増感 条件としては、pAgは6~11が好ましく、より好ま しくは $7\sim10$ であり、pHは $4\sim10$ が好ましく、よ り好ましくは5~8であり、温度は30℃以下が好まし い。本発明の熱現像材料においては、感光性ハロゲン化 銀が該粒子上の銀核を酸化し得る酸化剤の共存下におい て、カルコゲン原子を含有する有機増感剤を用いて温度 30℃以下において化学増感が施されており、有機銀塩 と混合して分散され、脱水及び乾燥された感光性乳剤を 用いることが好ましい。

【0031】また、これらの有機増感剤を用いた化学増 感は、後述する分光増感に用いる分光増感色素またはハ ロゲン化銀粒子に対して吸着性を有するヘテロ原子含有 化合物の存在下で行われることが好ましい。ハロゲン化 銀に吸着性を有する化合物の存在下に化学増感を行うこ とで、化学増感中心核の分散化を防ぐことができ、高感 度、低カブリを達成できる。ハロゲン化銀に吸着性を有 するヘテロ原子含有化合物としては、特開平3-245 37号公報に記載される含窒素複素環化合物が好ましい 例として挙げられる。用いることができる含窒素複素環 化合物の複素環としては、例えば、ピラゾール、ピリミ ジン、1, 2, 4ートリアゾール、1, 2, 3ートリア ゾール、1、3、4ーチアジアゾール、1、2、3ーチ アジアゾール、1,2,4-チアジアゾール、1,2, 5ーチアジアゾール、1,2,3,4ーテトラゾール、 ピリダジン、1,2,3-トリアジン等の各環、これら の環が2~3個縮合した環、例えば、トリアゾロトリア ゾール、ジアザインデン、トリアザインデン、ペンタア ザインデン環、単環の複素環と芳香族環の縮合した複素 環、例えば、フタラジン、ベンゾイミダゾール、インダ ゾール、ベンゾチアゾール環などを挙げることができ る。これらの中で好ましいのはアザインデン環であり、 置換基としてヒドロキシル基を有するアザインデン化合 物、例えば、ヒドロキシトリアザインデン、テトラヒド ロキシアザインデン、ヒドロキシペンタザインデン化合 物などがさらに好ましい。複素環にはヒドロキシル基以 外の置換基を有してもよく、例えば、アルキル基、置換 アルキル基、アルキルチオ基、アミノ基、ヒドロキシア ミノ基、アルキルアミノ基、ジアルキルアミノ基、アリ ールアミノ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル 基、ハロゲン原子、シアノ基などを有してもよい。これ ら含複素環化合物の添加量は、ハロゲン化銀粒子の大き さや組成その他の条件等に応じて広い範囲に亘って変化 するが、大凡の量はハロゲン化銀1モル当たり10°~ 1 モルの範囲であり、好ましくは $10^{-4} \sim 10^{-1}$ モルの 範囲である。

【0032】ハロゲン化銀粒子には、前述のように、金 イオンなどの貴金属イオンを放出する化合物を利用して 貴金属増感を施すことができる。例えば、金増感剤とし ては、塩化金酸塩や有機金化合物が利用できる。また、

27

上記の増感法の他、還元増感法等も用いることができ、還元増感法に用いる貝体的な化合物としては、アスコルビン酸、2酸化チオ尿素、塩化第1錫、ヒドラジン誘導体、ボラン化合物、シラン化合物、ポリアミン化合物などを挙げることができる。また、乳剤のpHを7以上またはpAgを8.3以下に保持して熟成することにより還元増感することができる。化学増感を施されるハロゲン化銀は、有機銀塩の存在下で形成されたのもでも、有機銀塩の存在しない条件下で形成されたものでも、また、両者が混合されたものでもよい。

【0033】感光性ハロゲン化銀粒子には、分光増感色 素を吸着させ分光増感を施すことが好ましい。分光増感 色素として、シアニン、メロシアニン、コンプレックス シアニン、コンプレックスメロシアニン、ホロポーラー シアニン、スチリル、ヘミシアニン、オキソノール、ヘ ミオキソノール等の各色素を用いることができる。例え ば、特開昭63-159841号公報、同60-140 335号公報、同63-231437号公報、同63-259651号公報、同63-304242号公報、同 63-15245号公報、米国特許第4,639,41 4号明細書、同第4,740,455号明細書、同第 4,741,966号明細書、同第4,751,175 号明細書、同第4、835、096号明細書等に記載さ れた増感色素が使用できる。本発明の熱現像材料におい ては、赤外に分光感度を有する増感色素を用いることが 好ましい。好ましく用いられる赤外分光増感色素として は、例えば、米国特許第4,536,473号明細書、 同第4,515,888号明細書、同第4,959,2 9 4号明細書等に開示されている赤外分光増感色素が挙

【0034】赤外分光増感色素でハロゲン化銀を赤外分光増感するには、赤外分光増感色素をハロゲン化銀調製後のどの時点で添加してもよく、例えば、赤外分光増感色素を溶剤に溶解してあるいは微粒子状に分散した所謂固体分散状態で、ハロゲン化銀粒子あるいはハロゲン化銀粒子/有機銀塩粒子を含有する感光性乳剤に添加できる。また、赤外分光増感色素は、化学増感に先立ってハロゲン化銀粒子に添加し吸着させ、化学増感を行うことで、化学増感中心核の分散化を防ぐことができ、高感度、低力ブリを達成できる。

【0035】分光増感色素は単独で用いてもよいが、それらの組合せて用いてもよい。本発明の熱現像材料に用いるハロゲン化銀粒子、有機銀塩粒子を含有する乳剤は、増感色素と共に、それ自身分光増感作用を持たない色素あるいは可視光を実質的に吸収しない物質であって、強色増感効果を発現する物質を乳剤中に含ませ、これによりハロゲン化銀粒子が強色増感されていることが好ましい。有用な増感色素、強色増感を示す色素の組合せ及び強色増感を示す物質は、RD17643(1978年12月)23頁IVのJ項、特公平9-25500号 50

公報、同43-4933号公報、特開昭59-19032号公報、同59-192242号公報、特開平5-341432号公報等に記載されているが、本発明において用いる強色増感剤としては、下記一般式(D-1)で表される複素芳香族メルカプト化合物またはメルカプト誘導体化合物が好ましい。

一般式(D-1) Ar-SM

式中、Mは、水素原子またはアルカリ金属原子を表し、A r は、1個以上の窒素原子、硫黄原子、酸素原子、セレニウム原子またはテルリウム原子を有する芳香環または縮合芳香環からの基を表す。一般式(6)において、好ましい芳香環または縮合芳香環は、ベンゾイミダゾール環、オフトイミダゾール環、ベンゾチアゾール環、ナフトオキサゾール環、ベンゾセレナゾール環、ベンゾテルラゾール環、イミダゾール環、オキサゾール環、ピラゾール環、トリアゾール環、トリアジン環、ピリジン環、ピリジン環、ピリジン環、ピリジン環、キノリン環、キナゾリン環である。しかし、他の芳香環または縮合芳香であってもよい。

【0036】上記芳香環または縮合芳香は、例えば、ハロゲン原子(塩素原子、臭素原子、沃素原子)、ヒドロキシル基、アミノ基、カルボキシル基、アルキル基(1個以上の炭素原子、好ましくは、1~4個の炭素原子を有するアルキル基)及びアルコキシ基(1個以上の炭素原子、好ましくは、1~4個の炭素原子を有するアルコキシ基)からなる群から選ばれる置換基を有し得る。

【0037】一般式(D-1)で表される複素芳香族メルカプト化合物またはメルカプト誘導体化合物は、さら に、一般式(D-2)で表される複素芳香族メルカプト化合物またはメルカプト誘導体化合物であることが好ましい。

-般式 (D-2) Ar-S-S-Ar

式中、Arは、一般式(6)で表された複素芳香族メルカプト化合物またはメルカプト誘導体化合物における Arと同義である。本発明においては、上記の強色増感剤の他に、特願 2000-70296 号明細書に開示される一般式(1)で表される化合物を強色増感剤として使用することがさらに好ましい。

【0038】強色増感剤として上記の化合物は、有機銀塩及びハロゲン化銀粒子を含む乳剤層中に、銀1モル当たり0.001~1.0モルの範囲で用いるのが好ましい。特に好ましくは、銀1モル当たり0.01~0.5モルの範囲の量が好ましい。

【0039】本発明の熱現像材料に内蔵させる好適な還元剤の例は、米国特許第3,770,448号明細書、同第3,773,512号明細書、同第3,593,863号明細書及びRD17029及び29963に記載されており、公知の還元剤の中から適宜選択して使用できるが、有機銀塩に脂肪族カルボン酸銀塩を使用する場

合には、2個以上のフェニール基がアルキレン基または 硫黄原子によって連結されたポリフェノール類、特に、 フェニール基のヒドロキシル置換位置に隣接した位置の 少なくとも一つにアルキル基(メチル、エチル、プロピル、tーブチル、シクロヘキシル等)またはアシル基 (アセチル、プロピオニル等)が置換したフェノール基 の2個以上がアルキレン基または硫黄によって連結され たビスフェノール類、例えば、下記一般式(A)で示さ れる化合物が好ましい。 *式中、Rは、水素原子または炭素原子数 $1\sim10$ のアルキル基(例えば、i-プロピル、ブチル、2, 4, 4-トリメチルペンチル等)を表し、R'及びR''は各々、炭素原子数 $1\sim5$ のアルキル基(例えば、メチル、エチル、t-ブチル等)を表す。一般式(A)の具体例を以下に示す。

[0041] 【化11】

(16)

10

[0040]

【化10】

一般式(A)

【0042】 【化12】

【0043】その他、米国特許第3,589,903号 明細書、同第4,021,249号明細書、英国特許第 1, 486, 148号明細書、特開昭51-51933 号公報、同50-36110号公報、同50-1160 23号公報、同52-84727号公報、特公昭51-35727号公報等に記載されたポリフェノール化合 物;例えば、2,2′-ジヒドロキシ-1,1′-ビナ フチル、6、6′ージブロモー2、2′ージヒドロキシ -1, 1'-ビナフチル等の米国特許第3,672,9 0.4号明細書に記載されたビスナフトール類;さらに、 例えば、4-ベンゼンスルホンアミドフェノール、2-ベンゼンスルホンアミドフェノール、2,6-ジクロロ - 4 - ベンゼンスルホンアミドフェノール、4 - ベンゼ ンスルホンアミドナフトール等の米国特許第3,80 1.321号明細書に記載されたスルホンアミドフェノ ールまたはスルホンアミドナフトール類も挙げることが できる。前記一般式(A)で表される化合物を初めとす る還元剤の使用量は、好ましくは銀1モル当たり1×1 $0^{-2} \sim 10$ モル、特に $1 \times 10^{-2} \sim 1$. 5 モルである。 本発明の熱現像材料に使用される還元剤の量は、有機銀 塩や環元剤の種類、その他の添加剤によって変化する が、一般的には、有機銀塩1モル当たり0.05~10 モル、好ましくは0.1~3モルが適当である。また、 この量の範囲内において、上述した還元剤は2種以上併 用されてもよい。本発明においては、前記還元剤を塗布 直前に感光性ハロゲン化銀及び有機銀塩粒子及び溶媒か らなる感光乳剤溶液に添加混合して塗布した方が、停滞

時間による写真性能変動が小さく好ましい場合がある。 【0044】本発明の熱現像材料に好適なバインダー は、透明または半透明で、一般に無色であり、天然ポリ マー、合成樹脂、ポリマー及びコポリマー、その他フィ ルムを形成する媒体、例えば、ゼラチン、アラビアゴ ム、ポリ(ビニルアルコール)、ヒドロキシエチルセル ロース、セルロースアセテート、セルロースアセテート ブチレート、ポリ(ビニルピロリドン)、カゼイン、澱 粉、ポリ(アクリル酸)、ポリ(メチルメタクリル 10 酸)、ポリ(塩化ビニル)、ポリ(メタクリル酸)、コ ポリ(スチレン-無水マレイン酸)、コポリ(スチレン -アクリロニトリル)、コポリ(スチレン-ブタジエ ン)、ポリ(ビニルアセタール)類(例えば、ポリ(ビ ニルホルマール)及びポリ(ビニルブチラール))、ポ リ(エステル)類、ポリ(ウレタン)類、フェノキシ樹 脂、ポリ(塩化ビニリデン)、ポリ(エポキシド)類、 ポリ(カーボネート)類、ポリ(ビニルアセテート)、 セルロースエステル類、ポリ(アミド)類がある。これ らは親水性であっても非親水性であってもよい。本発明 20 の熱現像材料の感光層に用いるのに好ましいバインダー は、ポリビニルアセタール類である。ポリビニルアセタ ール類は、ポリビニルアルコールと各種アルデヒドとの アセタール化反応により合成されるが、ブチルアルデヒ ド及び/またはアセトアルデヒドでアセタール化された ものが特に好ましい。本発明に用いるポリビニルアセタ 一ル樹脂は、一般に、水溶液中、アルコール溶液中、水 /アルコール混合溶液中、ジメチルスルホキシド (DM) SO) 溶液中等で、ポリビニルアルコールと各種アルデ ヒドとを酸触媒を用いて反応させることにより合成され るが、また、ポリ酢酸ビニル溶液に酸触媒とアルデヒド とを添加することによっても合成され得る。ここで用い るアルデヒドは、ホルムアルデヒド、アセトアルデヒ ド、ブチルアルデヒド、プロピルアルデヒドなどアセタ ール化できるアルデヒドであればどのようなアルデヒド であってもよいが、特に、ブチルアルデヒドとアセトア ルデヒドとをそれぞれ単独で用いるか、あるいは、ブチ ルアルデヒドとアセトアルデヒドとを併用するのが好ま しい。酸触媒は、特に限定されず、有機酸、無機酸のど ちらでも使用可能であり、例えば、酢酸、パラトルエン スルホン酸、硝酸、硫酸、塩酸等を用いることができ る。また、上記合成反応を停止するために、通常アルカ リ中和を行うが、その際使用されるアルカリとしては、 例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニ ア、酢酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、炭酸水素ナトリ ウム、炭酸カリウム、炭酸水素カリウム等が挙げられ

【0045】本発明に用いられるポリビニルアセタール 樹脂中に残存する酸触媒の量、アルカリ性物質の量は、 水または水/アルコールの混合溶液で洗浄する方法等に より調整が可能である。特に、残存物が塩化物イオンの

場合は、熱現像材料中の含有量が本発明の範囲内に入るようにコントロールする必要があり、0~5000pp

m、好ましくは $0 \sim 2000ppm$ にコントロールする 必要がある。ポリビニルアルコールまたは変性ポリビニ ルアルコールとアルデヒドとのアセタール化反応におい ては、通常、アルデヒドの酸化防止のため、あるいは、 得られる樹脂の酸化防止及び耐熱性向上のために、反応 系或いは樹脂系に酸化防止剤を添加してもよい。酸化防 止剤としては、ヒンダードフェノール系、ビスフェノー ル系、リン酸系等の酸化防止剤を使用することができる が、前記一般式(A)の化合物を用いることが好まし い。添加量は10~5000ppmであり、好ましくは 100~1000ppmである。熱現像材料の上塗り層 や下塗り層、特に保護層やバックコート層等の非感光層 に対しては、より軟化温度の高いポリマーであるセルロ ースエステル類、特にトリアセチルセルロース、セルロ ースアセテートブチレート、セルロースアセテートプロ ピオネート等のポリマーが好ましい。なお、必要に応じ て、上記のバインダーは2種以上を組み合わせて用い得 る。このようなバインダーは、バインダーとして機能す るのに効果的な範囲で用いられる。効果的な範囲は当業 者が容易に決定し得る。例えば、感光層において少なく とも有機銀塩を保持する場合の指標としては、バインダ ーと有機銀塩との割合は質量比で15:1~1:2、特 に8:1~1:1の範囲が好ましい。即ち、感光層のバ インダー量が 1. $5 \sim 6 \text{ g/m}^2$ であることが好まし い。さらに好ましくは 1.7~5 g/ m^2 である。 1. 5 g/m[°]未満では未露光部の濃度が大幅に上昇し、使 用に耐えない場合がある。なお、熱現像材料の感光層形 成用塗布液が、水性分散されたポリマーラテックスを含 有する場合、感光層塗布液中の全バインダーの50質量 %以上が水性分散されたポリマーラテックスであること が好ましく、さらに好ましくは70質量%以上である。 【0046】ここで「ポリマーラテックス」とは、水不 溶性の疎水性ポリマーが微細な粒子として水溶性の分散 媒中に分散したものである。分散状態としては、ポリマ ーが分散媒中に乳化されているもの、乳化重合されたも の、ミセル分散されたもの、ポリマー分子中に部分的に 親水的な構造を持ち、分子鎖自身が分子状分散したもの など何れでもよい。分散粒子の平均粒径は1~5000 0 n m の範囲、より好ましくは5~1000 n m の範囲 が好ましい。分散粒子の粒径分布に関しては特に制限は なく、広い粒径分布を持つものでも単分散の粒径分布を 持つものでもよい。ポリマーラテックスとしては、通常 の均一構造のポリマーラテックスでも、所謂コア/シェ ル型のラテックスでもよい。この場合、コアとシェルは ガラス転移温度を変えると好ましい場合がある。ポリマ ーラテックスの最低造膜温度 (MFT) は $-30\sim90$ ℃であることが好ましく、さらに好ましくは $0 \sim 7.0$ ℃程度である。また、最低造膜温度をコントロールするた

めに造膜助剤を添加してもよい。用いられる造膜助剤は 可塑剤とも呼ばれ、ポリマーラテックスの最低造膜温度 を低下させる有機化合物(通常、有機溶媒)であり、例 えば、「合成ラテックスの化学(室井宗一著、高分子刊 行会発行(1970))」に記載されている。ポリマー ラテックスに用いられるポリマー種としては、アクリル 樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタ ン樹脂、ゴム系樹脂、塩化ビニル樹脂、塩化ビニリデン 樹脂、ポリオレフィン樹脂、またはこれらの共重合体等 がある。ポリマーとしては、直鎖のポリマーでも枝分か れしたポリマーでも、また、架橋されたポリマーでもよ い。また、単一のモノマーが重合した所謂ホモポリマー でもよいし、2種以上のモノマーが重合したコポリマー でもよい。コポリマーの場合はランダムコポリマーでも ブロックコポリマーでもよい。ポリマーの分子量は、数 くは10000~10000の範囲が好ましい。分子 量が小さすぎるものは感光層の力学強度が不十分であ り、大きすぎるものは製膜性が悪く、何れも好ましくな

【0047】本発明に用いるポリマーラテックスは25 ℃・60% R H (相対湿度) での平衡含水率が0.01 ~2質量%以下のものが好ましく、さらに好ましくは 0. 01~1質量%のものである。平衡含水率の定義と 測定法については、例えば、「高分子工学講座14:高 分子材料試験法(高分子学会編,地人書館)」等を参考 にすることができる。ポリマーラテックスの具体例とし ては、メチルメタクリレート/エチルアクリレート/メ タクリル酸コポリマー、メチルメタクリレート/2-エ チルヘキシルアクリレート/スチレン/アクリル酸コポ リマー、スチレン/ブタジエン/アクリル酸コポリマ ー、スチレン/ブタジエン/ジビニルベンゼン/メタク リル酸コポリマー、メチルメタクリレート/塩化ビニル /アクリル酸、塩化ビニリデン/エチルアクリレート/ アクリロニトリル/メタクリル酸コポリマー等の各ラテ ックスが挙げられる。これらのポリマーは単独で用いて もよいし、必要に応じて2種以上ブレンドして用いても よい。ポリマーラテックスのポリマー種としては、アク リレートまたはメタクリレート成分の如きカルボン酸成 分を0.1~10質量%程度含有するものが好ましい。 さらに、必要に応じて、全バインダの50質量%以下の 範囲で、ゼラチン、ポリビニルアルコール、メチルセル ロース、ヒドロキシプロピルセルロース、カルボキシメ チルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロース 等の親水性ポリマーを添加してもよい。これら親水性ポ リマーの添加量は、前記感光層の全バインダーの30質 量%以下が好ましい。感光層形成用塗布液の調製に際 し、有機銀塩と水性分散されたポリマーラテックスの添 加の順序については、何れを先に添加してもよいし、同 時に添加してもよいが、好ましくは、ポリマーラテック

スが後である。

【0048】さらに、ポリマーラテックス添加前に有機銀塩、さらには還元剤が混合されていることが好ましい。また、有機銀塩とポリマーラテックスを混合した後、経時させる温度が低すぎると塗布面状が損なわれ、高すぎるとカブリが上昇する問題があるので、混合後の塗布液は30~65℃で経時されることが好ましい。さらには、35~60℃で経時させることが好ましく、特には35~55℃で経時されることが好ましい。このように温度を維持するには、塗布液の調液槽等を保温すれ 10 ばよい。

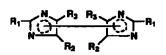
【0049】感光層形成用塗布液の塗布は、有機銀塩と水性分散されたポリマーラテックスを混合した後、30分~24時間経過した塗布液を用いるのが好ましく、さらに好ましくは、混合した後1~12時間経過させることであり、特に好ましくは、2~10時間経過した塗布液を用いることである。ここで、「混合した後」とは、有機銀塩と水性分散されたポリマーラテックスを添加し、添加素材が均一に分散された後をいう。

【0050】次に、本発明の熱現像材料に用いられるカ ブリ防止剤及び画像安定化剤について説明する。熱現像 材料において、還元剤としては、前述したように、主に ビスフェノール類やスルホンアミドフェノール類のよう なプロトンを持った還元剤が用いられるので、これらの 水素を引き抜くことができる活性種を発生することによ り還元剤を不活性化できる化合物を含有させることによ り、カブリの防止及び画像の安定化を図ることができ る。無色の光酸化性物質として、露光時にフリーラジカ ルを反応活性種として生成可能な化合物が好適である。 従って、これらの機能を有する化合物であれば如何なる 化合物でもよいが、複数の原子から成る有機フリーラジ カルが好ましい。かかる機能を有し、かつ熱現像材料に 格別の弊害を生じることのない化合物であれば、如何な る構造を持つ化合物でもよい。これらのフリーラジカル を発生する化合物としては、発生するフリーラジカル に、これが還元剤と反応し不活性化するに充分な時間接 触できる位の安定性を持たせるために、炭素環式または 複素環式の芳香族基を有するものが好ましい。これらの 化合物の代表的なものとして、以下のようなビイミダゾ リル化合物、ヨードニウム化合物を挙げることができ る。ビイミダゾリル化合物としては、下記一般式〔BI -1〕で表されるビイミダゾリル化合物が挙げられる。

[0051]

【化13】

一般式 [BI-1]



36

式中、R1、R2及びR2は、各々、アルキル基、アルケ ニル基、アルコキシ基、アリール基、ヒドロキシル基、 ハロゲン原子、アリールオキシ基、アルキルチオ基、ア リールチオ基、アシル基、スルホニル基、アシルアミノ 基、スルホニルアミノ基、アシルオキシ基、カルボキシ ル基、シアノ基、アミノ基を表す。一般式 [BI-1] において、R₁、R₂及びR₃で表されるアルキル基とし ては、例えば、メチル基、エチル基、ヘキシル基等が挙 げられ、アルケニル基としては、例えば、ビニル基、ア リル基等が挙げられ、アルコキシ基としては、例えば、 メトキシ基、エトキシ基、オクチルオキシ基等が挙げら れ、アリール基としては、例えば、フェニル基、ナフチ ル基、トリル基等が挙げられ、ハロゲン原子としては、 例えば、フッ素原子、塩素原子、臭素原子、ヨウ素原子 が挙げられ、アリールオキシ基としては、例えば、フェ ノキシ基等が挙げられ、アルキルチオ基としては、例え ば、メチルチオ基、ブチルチオ基等が挙げられ、アリー ルチオ基としては、例えば、フェニルチオ基等が挙げら れ、アシル基としては、例えば、アセチル基、プロピオ ニル基、ブチリル基、バレリル基等が挙げられ、スルホ ニル基としては、例えば、メチルスルホニル基、フェニ ルスルホニル基等が挙げられ、アシルアミノ基として は、例えば、アセチルアミノ基が挙げられ、スルホニル アミノ基としては、例えば、メチルスルホニルアミノ基 が挙げられ、アシルオキシ基としては、例えば、アセト キシ基、ベンゾキシ基等が挙げられ、シアノ基として は、例えば、シアノ基、pーシアノフェニル基が挙げら れ、アミノ基としては、例えば、メチルアミノ基が挙げ られる。これらの内、R₁、R₂及びR₃としては、アリ ール基、アルケニル基及びシアノ基が好ましい。

【0052】上記のビイミダゾリル化合物は、米国特許第3,734,733号明細書、英国特許第1,271,177号明細書に記載されている方法及びそれに準じた方法により製造することができる。以下に、ビイミダゾリル化合物は好ましい具体例を挙げる。

[0053]

【化14】

	R ₁	R ₂	Rs
BI-1	н	CN	н
BI-2	CN	н	CN
BI-3	CF ₃	н	CF ₃
B1-4			
BI-5	— СМ	————CN	———CN
B1-6	—Соон	—Соон	—Соон
B1-7	н	—CH=CH₂	н
B1-8		\rightarrow	\rightarrow
B1-9	~~~~~	~~~~	
•	R ₃	* * [(E1	5 } -R ₁

[0054]

	R ₁	R ₂	R ₃
BI - 10	н	-	
BI11	CN	н	н
Bi-12	CN		
BI-13	н	—————cn	————CN
BJ14	н	CF ₃	н
Bi 15	н	—Соон	—Соон
BI16	н		

また、ヨードニウム化合物としては、下記一般式〔BI-2〕で表されるヨードニウム化合物が挙げられる。 【0055】 【化16】

一般式 [BI-2]

$$R^{2} \xrightarrow{\gamma - i - R^{4}} (X)_{w}$$

式中、 R^1 、 R^2 及び R^3 は、各々、水素原子、アルキル基、アルケニル基、アルコキシ基、アリール基、ヒドロキシル基、ハロゲン原子、アリールオキシ基、アルキルチオ基、アリールチオ基、アシル基、スルホニル基、アリールチオ基、アシルオキシ基、カルボキシル基、シアノ基、スルホ基又はアミノ基を示す。これらの内、より好ましくはアリール基、アルケニル基及びシアノ基である。また、 R^1 、 R^2 及び R^3 は、互いに結合して環を形成するものであってもよい。 R^4 は、カルボキシレート基、Oを示す。Xはアニオン性対イオンを表し、WはO又はIを表す。Yは炭素原子(-CH=;ベンゼン環)または窒素原子(-N=;ピリジン環)を表す。

【0056】R¹、R²、R³で表されるアルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、ヘキシル基等が挙 げられ、アルケニル基としては、例えば、ビニル基、ア リル基等)、アルコキシ基としては、例えば、メトキシ 基、エトキキシ基、オクチルオキシ基等が挙げられ、ア リール基としては、例えば、フェニル基、ナフチル基、 トリル基等が挙げられ、ハロゲン原子としては、例え ば、塩素原子、フッ素原子、臭素原子が挙げられ、アリ ールオキシ基としては、例えば、フェノキシ基等が挙げ られ、アルキルチオ基としては、例えば、メチルチオ 基、ブチルチオ基等が挙げられ、アリールチオ基として 30 は、例えば、フェニルチオ基等が挙げられ、アシル基と しては、例えば、アセチル基、プロピオニル基、ブチリ ル基、バレリル基等が挙げられ、スルホニル基として は、例えば、メチルスルホニル基、フェニルスルホニル 基等が挙げられ、アシルアミノ基としては、例えば、ア セチルアミノ基が挙げられ、スルホニルアミノ基として は、例えば、メチルスルホニルアミノが挙げられ、アシ ルオキシ基としては、例えば、アセトキシ基、ベンゾキ シ基等が挙げられ、アミノ基としては、例えば、メチル アミノ基が挙げられ、シアノ基としては、例えば、シア ノ基、pーシアノフェニル基が挙げられる。これらの 内、より好ましくはアリール基、アルケニル基及びシア ノ基である。 R¹、 R²及び R³が互いに結合して形成す。 る環としては、例えば、ナフチル環、キノリン環が挙げ られる。R¹、R²、R³は同一であっても異なっていて もよい。R¹で表されるカルボキシレート基としては、 例えば、アセテート基、ベンゾエート基、トリフルオロ アセテート基等が挙げられる。X^{*}で表されるアニオン 性対イオンの好適な例としては、CH3COO、CH3 SO³ 及びPF⁶ が挙げられる。R³がスルホ基または

カルボキシル基のときは、WはO、かつR¹はO⁻であ る。上記のヨードニウム化合物は、Org. Syn., 1961及びFieser著; Advanced Or ganic Chemistry (Reinhold, N. Y., 1961) に記載される製造方法及びそれに 準じた方法によって合成できる。一般式 [BI-1]及 び [BI-2] で表される化合物は、 $0.001\sim0.$ 1モル/m^{*}、好ましくは0.005~0.05モル/ m²の範囲の添加量で用いることが好ましい。また、上 記化合物は、本発明の熱現像材料の如何なる構成層中に も含有させることができるが、還元剤の近傍に含有させ ることが好ましい。また、本発明においては、還元剤を 不活性化し、還元剤が有機銀塩を銀に還元できないよう にする化合物として、反応活性種がハロゲン原子でない ものが好ましいが、ハロゲン原子を活性種として放出す る化合物も、ハロゲン原子でない活性種を放出する化合 物と併用することにより使用することができる。このハ ロゲン原子を活性種として放出できる化合物も多くのも のが知られており、併用により良好な効果が得られる。 これらの活性ハロゲン原子を生成する化合物の具体例と しては、以下に挙げる一般式 [BI-3] で表される化 合物が挙げられる。

[0057]

【化17】

一般式 (B1-3)

Q-Y-C-X2

【0058】Qで表されるアリール基は、単環でも、縮合環を有するものであってもよい。好ましくは、炭素原子数6~30の単環または2環のアリール基(例えば、フェニル基、ナフチル基等)であり、より好ましくは、フェニル基、ナフチル基であり、さらに好ましくはフェニル基である。Qで表される複素環基は、窒素原子、酸素原子または硫黄原子の内の少なくとも一つの原子を含む3~10員の飽和または不飽和の複素環基であり、これらは単環でもさらに他の環と縮合環を形成してもよい。好ましい複素環基は、縮合環を有してもよい5~6員の不飽和複素環基であり、より好ましくは、縮合環を有してもよい5~6員の芳香族複素環基である。さらに好ましくは窒素原子を含む縮合環を有してもよい5~6

員の芳香族複素環基であり、特に好ましくは、窒素原子 を1~4原子含む縮合環を有してもよい5~6員の芳香 族複素環基である。好ましい複素環基における複素環と しては、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピリミ ジン、ピラジン、ピリダジン、トリアゾール、トリアジ ン、インドール、インダゾール、プリン、チアジアゾー ル、オキサジアゾール、キノリン、フタラジン、ナフチ リジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、プテ リジン、アクリジン、フェナントロリン、フェナジン、 テトラゾール、チアゾール、オキサゾール、ベンゾイミ 10 ダゾール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、イ ンドレニン、テトラザインデン環であり、より好ましく はイミダゾール、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピ リダジン、トリアゾール、トリアジン、チアジアゾー ル、オキサジアゾール、キノリン、フタラジン、ナフチ リジン、キノキサリン、キナゾリン、シンノリン、テト ラゾール、チアゾール、オキサゾール、ベンゾイミダゾ ール、ベンゾオキサゾール、ベンゾチアゾール、テトラ ザインデン環であり、さらに好ましくはイミダゾール、 ピリジン、ピリミジン、ピラジン、ピリダジン、トリア ゾール、トリアジン、チアジアゾール、キノリン、フタ ラジン、ナフチリジン、キノキサリン、キナゾリン、シ ンノリン、テトラゾール、チアゾール、ベンゾイミダゾ ール、ベンゾチアゾールが挙げられ、特に好ましくはピ リジン、チアジアゾール、キノリン、ベンゾチアゾール である。

【0059】Qで表されるアリール基、複素環基は、置 換基を有していてもよく、置換基としては、例えば、ア ルキル基、アルケニル基、アリール基、アルコキシ基、 アリールオキシ基、アシルオキシ基、アシル基、アルコ 30 キシカルボニル基、アリールオキシカルボニル基、アシ ルオキシ基、アシルアミノ基、アルコキシカルボニルア ミノ基、アリールオキシカルボニルアミノ基、スルホニ ルアミノ基、スルファモイル基、カルバモイル基、スル ホニル基、ウレイド基、燐酸アミド基、ハロゲン原子、 シアノ基、スルホ基、カルボキシル基、ニトロ基、複素 環基が挙げられる。より好ましくは、アルキル基、アリ ール基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、 アシルアミノ基、アルコキシカルボニルアミノ基、アリ ールオキシカルボニルアミノ基、スルホニルアミノ基、 スルファモイル基、カルバモイル基、ウレイド基、燐酸 アミド基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ基、複素環 基が挙げられ、さらに好ましくは、アルキル基、アリー ル基、アルコキシ基、アリールオキシ基、アシル基、ア シルアミノ基、スルホニルアミノ基、スルファモイル 基、カルバモイル基、ハロゲン原子、シアノ基、ニトロ 基、複素環基であり、特に好ましくはアルキル基、アリ ール基、ハロゲン原子である。

【0060】X1、X2、X3は、好ましくはハロゲン原 子、ハロアルキル基、アシル基、アルコキシカルボニル 50 より表現できる。本発明において h abの範囲は 190°

基、アリールオキシカルボニル基、カルバモイル基、ス ルファモイル基、スルホニル基、複素環基であり、より 好ましくはハロゲン原子、ハロアルキル基、アシル基、 アルコキシカルボニル基、アリールオキシカルボニル 基、スルホニル基であり、さらに好ましくは、ハロゲン 原子、トリハロメチル基であり、特に好ましくはハロゲ ン原子である。ハロゲン原子の中でも好ましくは、塩素 原子、臭素原子、沃素原子であり、さらに好ましくは塩 素原子、臭素原子であり、特に好ましくは臭素原子であ る。Yとしては、-SO2-が好ましい。

42

【0061】これらの化合物は、実質的にハロゲン化銀 の生成によるプリントアウト銀の増加が問題にならない 範囲で添加するのが好ましく、また、ハロゲン原子でな い活性種を放出する化合物に対する質量比で最大150 %以下、さらに好ましくは100%以下であることが好 ましい。なお、上記の化合物の他に、本発明の熱現像材 料中には、従来カブリ防止剤として知られている化合物 が含まれてもよく、これらは、上記の化合物と同様な反 応活性種を生成することができる化合物であっても、ま た、カブリ防止機構が異なる化合物であってもよい。こ れら化合物としては、例えば、米国特許第3,589, 903号明細書、同第4,546,075号明細書、同 第4,452,885号明細書、特開昭59-5723 4号公報、米国特許第3、874、946号明細書、同 第4,756,999号明細書、特開平9-28832 8号公報、特開平9-90550号公報等に記載される 化合物が挙げられる。さらに、米国特許第5,028, 523号明細書、欧州特許第600,587号明細書、 同第605、981号明細書、同第631、176号明 細書に開示されている化合物も挙げられる。本発明にお いては、前記一般式 [BI-1] ~ [BI-3] で表さ れる化合物を2種以上含有することが好ましい。さら に、省銀化剤及び一般式 [BI-1] ~ [BI-3] で 表される化合物を2種以上併用することにより、より好 ましい色調の熱現像材料を得ることができる。

【0062】なお、従来、医療診断用の出力画像の色調 に関しては、冷調の画像調子の方が、レントゲン写真の 判読者にとって、より的確な記録画像の診断観察結果が 得易いといわれている。ここで、冷調な画像調子とは、 純黒調もしくは黒画像が青味を帯びた青黒調であり、温 調な画像調子とは、黒画像が褐色味を帯びた温黒調であ ることをいう。色調に関しての用語「より冷調」及び 「より温調」は、最低濃度 Dmin及び光学濃度 D=1. 0におけるJIS Z 8729で規定される色相角 h abにより求められる。色相角 h abは J I S Z 870 1 に規定するXYZ表色系または3刺激値X, Y, Z またはX10, Y10, Z10から、JIS Z 8729で 規定されるL^ab^{*}表色系(CIELAB表色系)の 色座標a*, b*を用いてhab=tan* (b*/a*)に

< hab<< 260°であり、好ましくは195°< hab<< 255°、さらに好ましくは200°< hab<< 250°である。この habの範囲内にすることにより、診断写真の低濃度部、特に肺野部縦隔部における認識性が向上することが判った。

【0063】バインダーに架橋剤を用いることにより、 膜付きがよくなり、現像ムラが少なくなることは知られ ているが、保存時のカブリ抑制や、現像後のプリントア ヴト銀の生成を抑制する効果もある。本発明において用 いることができる架橋剤としては、通常の写真感材用と*10

一般式 (E-1) X=C=N-L-(N=C=X),

式中、vは1または2であり、Lはアルキレン基、アル ケニレン基、アリーレン基またはアルキルアリーレン基 であり得る2価の連結基であり、Xは酸素または硫黄原 子である。なお、上記一般式 (E-1) で表される化合 物において、Lで表されるアリーレン基、アルキルアリ ーレン基のアリール環は置換基を有し得る。好ましい置 換基の例は、ハロゲン原子(例えば、臭素原子、塩素原 子)、ヒドロキシル基、アミノ基、カルボキシル基、ア ルキル基及びアルコキシ基である。上記イソシアナート 系架橋剤は、イソシアナート基を少なくとも2個有して いるイソシアナート類及びその付加体(アダクト体)で あり、さらに、具体的には、脂肪族ジイソシアナート 類、環状基を有する脂肪族ジイソシアナート類、ベンゼ ンジイソシアナート類、ナフタレンジイソシアナート 類、ビフェニルイソシアナート類、ジフェニルメタンジ イソシアナート類、トリフェニルメタンジイソシアナー ト類、トリイソシアナート類、テトライソシアナート 類、これらのイソシアナート類の付加体、例えば、これ らのイソシアナート類と2価または3価のポリアルコー 30 ル類との付加体が挙げられる。

【0065】具体例としては、特開昭56-5535号 公報, 10~12頁に記載されるイソシアナート化合物 を利用することができる。即ち、エタンジイソシアナー ト、ブタンジイソシアナート、ヘキサンジイソシアナー ト、2, 2-ジメチルペンタンジイソシアナート、2, 2, 4-トリメチルペンタンジイソシアナート、デカン ジイソシアナート、ω, ω' -ジイソシアナト-1, 3-ジメチルベンゾール、ω, ω' -ジイソシアナト-1, 2-ジメチルシクロヘキサンジイソシアナート、 ω , ω - \vec{y} \vec{y} ν 、 ω , ω – ジイソシアナト – 1, 5 – ジメチルナフ タレン、ω, ω' -ジイソシアナト-プロピルビフェニ ル、1、3-フェニレンジイソシアナート、1-メチル ベンゾール-2、4-ジイソシアナート、1、3-ジメ チルベンゾール-2,6-ジイソシアナート、ナフタレ ン-1. 4-ジイソシアナート、1. 1'-ジナフチル -2, 2' -ジイソシアナート、ビフェニルー2, <math>4'ージイソシアナート、3,3' ージメチルビフェニルー 4, 4' -ジイソシアナート、ジフェニルメタンー4,

* して使用されている種々の架橋剤、例えば、特開昭50 -96216号公報に記載されるアルデヒド系、エポキシ系、エチレンイミン系、ビニルスルホン系、スルホン酸エステル系、アクリロイル系、カルボジイミド系、シラン化合物系架橋剤を用い得るが、好ましいのは以下に示すイソシアナート系化合物、シラン化合物、エポキシ化合物または酸無水物である。

44

【0064】好適なものの一つである下記一般式(E-1)で表されるイソシアナート系及びチオイソシアナート系架橋剤について説明する。

4′ ージイソシアナート、2, 2′ ージメチルジフェニ ルメタン-4, 4' -ジイソシアナート、3, 3' -ジ メトキシジフェニルメタンー4,4'ージイソシアナー ト、4、4′ージエトキシジフェニルメタンー4、4′ -ジイソシアナート、1-メチルベンゾール-2,4, 6-トリイソシアナート、1,3,5-トリメチルベン ゼンー2, 4, 6ートリイソシアナート、ジフェニルメ タン-2, 4, 4'-トリイソシアナート、トリフェニ ルメタンー4,4',4'ートリイソシアナート、トリ レンジイソシアナート、1,5-ナフチレンジイソシア ナート;これらイソシアナートの2または3量体のアダ クト体(ヘキサメチレンジイソシアナートの2モルのア ダクト、ヘキサメチレンジイソシアナート 3 モルのアダ クト、2、4-トリレンジイソシアナート2モルのアダ クト、2、4-トリレンジイソシアナート3モルのアダ クトなど);これらのイソシアナートの中から選ばれる 互いに異なる2種以上のイソシアナート同士のアダクト 体;及びこれらのイソシアナートと2価または3価のポ リアルコール(好ましくは炭素原子数20までのポリア ルコール、エチレングリコール、プロピレングリコー ル、ピナコール、トリメチロールプロパン等)とのアダ クト体(トリレンジイソシアナートとトリメチロールプ ロパンのアダクト;ヘキサメチレンジイソシアナートと トリメチロールプロパンのアダクト等) 等を利用するこ とができる。

【0066】これらの中でも、イソシアナートとポリアルコールのアダクト体は、特に層間接着をよくし、層の剥離や画像のズレ及び気泡の発生を防止する能力が高い。かかるポリイソシアナートは熱現像材料のどの部分に置かれてもよい。例えば、支持体中(特に、支持体が紙の場合、そのサイズ組成中に含ませることができる。)感光層、表面保護層、中間層、アンチハレーション層、下引層等の支持体の感光層側の任意の層に添加でき、これらの層の中の1層または2層以上に添加することができる。また、チオイソシアナート系架橋剤としては、上記のイソシアナート類に対応するチオイソシアナート構造を有する化合物も有用である。使用される上記架橋剤の量は、銀1モルに対して0.001~2モル、50 好ましくは0.005~0.5モルの範囲である。含有

させることができるイソシアナート化合物及びチオイソ シアナート化合物は、上記の架橋剤として機能する化合 物であることが好ましいが、上記の一般式(E-1)に おいて vが 0、即ち、当該官能基を1つのみ有する化合 物であってもよい結果が得られる。

【0067】また、本発明は、下記の式で示される酸無 水物基を少なくとも1個有する酸無水物を用いることが 画像保存性向上の点で望ましい。

-CO-O-CO-

個以上有するものであればよく、酸無水基の数、分子 量、その他に制限はないが、一般式〔B〕で表される化 合物が好ましい。

[0068] 【化18】

一般式〔B〕



式中、乙は単環または縮合環を形成するのに必要な原子 群を表す。一般式〔B〕において、Zで形成される単環

または縮合環としては、例えば、フラン環、ベンゾフラ ン環等が挙げられる。これらの環は置換基を有していて もよく、これら置換基としては、例えば、アルキル基 (例えば、メチル基、エチル基、ヘキシル基等)、アル コキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、オクチル オキシ基等)、アリール基(例えば、フェニル基、ナフ チル基、トリル基等)、ヒドロキシル基、アリールオキ シ基(例えば、フェノキシ基等)、アルキルチオ基(例 えば、メチルチオ基、ブチルチオ基等)、アリールチオ 本発明に用いられる酸無水物はこのような酸無水基を1 10 基(例えば、フェニルチオ基等)、アシル基(例えば、 アセチル基、プロピオニル基、ブチリル基等)、スルホ ニル基(例えば、メチルスルホニル基、フェニルスルホ ニル基等)、アシルアミノ基、スルホニルアミノ基、ア シルオキシ基(例えば、アセトキシ基、ベンゾキシ基 等)、カルボキシル基、シアノ基、スルホ基、アミノ基 が挙げられる。2で形成される単環または縮合環はハロ ゲン原子を置換基として有しないものが好ましい。以下 に、酸無水物の具体例を示すが、これらに限定されるも

46

[0069] 【化19】

のではない。

(25) 47 **8-1** 48 B-8 B-10 B-5 B-12 B-13 B-14 B-7

【化20】

[0070]

これらの酸無水物は、1種のみを用いても、また、2種 以上を併用してもよく、その添加量は特に制限はない が、 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \times 10^{-2}$ モル/ m^2 の範囲が好まし く、より好ましくは $1 \times 10^{-5} \sim 1 \times 10^{-3}$ モル/ m^2 の範囲である。酸無水物は、感光層、表面保護層、中間 層、アンチハレーション層、下引き層等の支持体の感光 層側の任意の層に添加でき、これらの層の中の1層また は2層以上に添加することができる。また、前記エポキ シ化合物と同じ層に添加すしてもよい。

【0071】本発明の熱現像材料は、銀の色調を調整す る色調剤を有機バインダーマトリックス中に分散した状 態で含有していることが好ましい。これら本発明に用い られる好適な色調剤の例は、例えば、リサーチ・ディス クロージャー誌17029号に記載されている。また、 その他の色調剤も併せて用いることができ、その例に は、イミド類(例えば、フタルイミド)、環状イミド類 (例えば、スクシンイミド)、ピラゾリン-5-オン類 (例えば、3-フェニル-2-ピラゾリン-5-オン、 1-フェニルウラゾール)、キナゾリノン類(例えば、 キナゾリン、2,4-チアゾリジンジオン)、ナフター ルイミド類(例えば、N-ヒドロキシ-1,8-ナフタ

サミントリフルオロアセテート)、メルカプタン類(例 えば、3-メルカプト-1,2,4-トリアゾール)、 N-(アミノメチル) アリールジカルボキシイミド類 (例えば、N-(ジメチルアミノメチル) フタルイミ ド)、ブロックされたピラゾール類(例えば、N.N' -ヘキサメチレン-1-カルバモイル-3,5-ジメチ ルピラゾール)、イソチウロニウム(isothiur onium) 誘導体(例えば、1,8-(3,6-ジオ キサオクタン)ビス(イソチウロニウムトリフルオロア セテート)と光漂白剤(例えば、2-(トリブロモメチ ルスルホニル)ベンゾチアゾール)との組み合わせ、メ 40 ロシアニン染料 (例えば、3-エチル-5-((3-エ チルー2ーベンゾチアゾリニリデン(benzothi azolinylidene))-1-メチルエチリデ ン) -2-チオ-2, 4-オキサゾリジンジオン (ox)azolidinedione))、フタラジノン化合 物及びその金属塩(例えば、フタラジノン、4-(1-ナフチル) フタラジノン、6-クロロフタラジノン、 5, 7-ジメチルオキシフタラジノン、2, 3-ジヒド ロー1, 4ーフタラジンジオン、8ーメチルフタラジ ン)、フタラジノン化合物とスルフィン酸誘導体(例え ールイミド)、コバルト錯体(例えば、コバルトのヘキ 50 ば、ベンゼンスルフィン酸ナトリウム)との組み合わ

方の方法を併用してもよい。

せ、フタラジノン化合物とスルホン酸誘導体(例えば、 pートルエンスルホン酸ナトリウム)との組み合わせ、 フタラジン及びその誘導体(例えば、フタラジン、6ーイソプロピルフタラジン、6ーメチルフタラジン)、キナゾリンジオン類、ベンズオキサジン、ナフトキサジン 誘導体、ベンズオキサジンー2, 4ージオン類(例えば、1,3ーベンズオキサジンー2,4ージオン)、ピリミジン類、不斉ートリアジン類(例えば、2,4ージヒドロキシピリミジン)、テトラアザペンタレン誘導体(例えば、3,6ージメロカプトー1,4ージフェニル10ー1H、4H-2,3a,5,6aーテトラアザペンタレン)が含まれるが、フタラジン類が特に好ましい。色調剤は感光性層面に銀1モル当たり0.1~50モル%の量で含まれることが好ましく、0.5~20モル%含まれることがさらに好ましい。

【0072】本発明においては、熱現像材料の表面層に (感光層側、また、支持体を挟み感光層の反対側に非感 光層を設けた場合にも)、現像前の取扱いや熱現像後の 画像の傷付き防止のためマット剤を含有することが好ま しく、バインダーに対し質量比で0.1~30%含有す 20 ることが好ましい。用いられるマット剤の材質は有機物 及び無機物の何れでもよい。無機物としては、例えば、 スイス特許第330,158号明細書等に記載のシリ カ、仏国特許第1,296,995号明細書等に記載の ガラス粉、英国特許第1,173,181号明細書等に 記載のアルカリ土類金属またはカドミウム、亜鉛等の炭 酸塩等がマット剤として用いることができる。また、有 機物としては、米国特許第2,322,037号明細書 等に記載の澱粉、ベルギー特許第625,451号明細 書や英国特許第981.198号明細書等に記載の澱粉 30 誘導体、特公昭44-3643号公報等に記載のポリビ ニルアルコール、スイス特許第330,158号明細書 等に記載のポリスチレンあるいはポリメタアクリレー ト、米国特許第3,079,257号明細書等に記載の ポリアクリロニトリル、米国特許第3,022,169 号明細書等に記載されたポリカーボネートの様な有機マ ット剤がマット剤として用いることができる。マット剤 は、平均粒径が $0.5\sim10\mu$ mであるマット剤が好ま しく、さらに好ましくは、平均粒径が1.0~8.0μ mであるマット剤である。また、粒子サイズ分布の変動 40 係数は、50%以下であることが好ましく、さらに、好 ましくは40%以下であり、特に好ましくは30%以下 である。ここで、粒子サイズ分布の変動係数(%)は、 下記の式で表される値である。

粒子サイズ分布の変動係数=(粒径の標準偏差/粒径の 平均値)×100

マット剤の添加方法は、予め塗布液中に分散させて塗布 する方法であってもよいし、塗布液を塗布した後、乾燥 が終了する以前にマット剤を噴霧する方法を用いてもよい。また、複数の種類のマット剤を添加する場合は、両

52

【0074】熱現像材料の帯電性を改良するために、金属酸化物及び/または導電性ポリマー等の導電性化合物を構成層中に含ませることができる。これらは、何れの層に含有させてもよいが、下引層,バッキング層、感光性層と下引の間の層などに含有させることが好ましい。導電性化合物としては、米国特許第5,244,773号明細書,14~20カラムに記載された導電性化合物が好ましく用いられる。

【0075】本発明に係る熱現像材料には、感光層を透 過する光の量または波長分布を制御するために、感光層 と同じ側または反対の側にフィルター層を形成するか、 感光層に染料または顔料を含有させることできる。これ ら染料としては、感光材料の感色性に応じて、種々の波 長領域の光を吸収する公知の化合物が使用できる。本発 明に係る熱現像材料を赤外光による画像記録材料とする 場合には、特願平11-255557号明細書に開示す るようなチオピリリウム核を有するスクアリリウム染料 (チオピリリウムスクアリリウム染料と呼ぶ。)、ピリ リウム核を有するスクアリリウム染料(ピリリウムスク アリリウム染料と呼ぶ。)、また、スクアリリウム染料 に類似したチオピリリウムクロコニウム染料、ピリリウ ムクロコニウム染料を使用することが好ましい。なお、 スクアリリウム核を有する染料とは、分子構造中に1-シクロブテンー2ーヒドロキシー4ーオンを有する染料 であり、クロコニウム核を有する染料とは、分子構造中 に1-シクロペンテン-2-ヒドロキシ-4,5-ジオ ンを有する染料である。ここで、ヒドロキシル基は解離 していてもよい。以下、本明細書では、これらの色素を 便宜的に一括してスクアリリウム染料と称する。なお、 染料としては特開平8-201959号公報記載の化合 物も好ましい。

【0076】本発明の熱現像材料は、支持体上に少なくとも1層の感光層を有している。支持体上に感光層のみ 50 を形成してもよいが、感光層の上に少なくとも1層の非

また、当該溶剤の含有量は、含有させた溶剤を検出するために適した条件下におけるガスクロマトグラフィーで測定できる。 【0078】本発明の熱現像材料の現像条件は、使用する機器、装置、あるいは手段に依存して変化する。典型

54

感光層を形成することが好ましい。本発明において最も 好ましい態様は、感光層を支持体の一方の側に2層以 上、または、支持体の両側に1層以上ずつ設置すること である。それぞれの感光層に、異なる種類の省銀化剤、 カブリ防止剤、調色剤等を含有させることも、本発明の 好ましい態様である。支持体上に複数の機能層を設ける 方法の一つとして、各層の塗布・乾燥を繰り返す逐次重 層塗布方式が挙げられ、リバースロールコーティング、 グラビアロールコーティング等のロール塗布方式、ブレ ードコーティング、ワイヤーバーコーティング、ダイコ ーティング等が用いられる。また、複数のコーターを用 いて既塗布層の乾燥前に次の層を塗布して複数層を同時 に乾燥させたり、Stephen F. Kistle r, Petert M. Schweizer著"LIQ UID FILM COATING" (CHAPMAN &HALL社刊、1997年)399~536頁に記載 のスライドコーティングやカーテンコーティングを用い て、スライド面で複数の塗布液を積層させて塗布したり する同時重層塗布方式がある。同時に被覆する方法は本 発明において好ましく用いられる。最も好ましい塗布方 法はエクストルージョンコーティングであり、エクスト ルージョンコーティングによる同時重層塗布である。エ クストルージョン型ダイコーターを用いれば、スライド コーティングやカーテンコーティングに比べて開放部分 が少ないので、溶媒の揮発による塗布液物性の変化が起 こり難く、塗膜形成精度も高い。熱現像における同時重 層塗布方法に関しては、特開2000-015173号 公報に詳細な記載がある。

る機器、装置、あるいは手段に依存して変化する。典型 的には、適した高温において像様に露光した熱現像材料 を加熱するが、露光後に得られた潜像は、中程度の高温 (約80~200℃、好ましくは約100~200℃) で十分な時間(一般には約1秒~約2分間)、熱現像材 料を加熱することで現像される。加熱温度が80℃以下 では短時間に十分な画像濃度が得られず、また、200 ℃以上ではバインダーが溶融し、ローラーへの転写な ど、画像そのものだけでなく、搬送性や現像機等へも悪 影響を及ぼす恐れがある。加熱することで有機銀塩(酸 化剤として機能する)と還元剤との間の酸化還元反応に より銀画像を生成する。この反応過程は、外部からの水 等の処理液の一切の供給なしに進行する。加熱する機 器、装置あるいは手段としては、ホットプレート、アイ ロン、ホットローラー、炭素または白色チタン等を用い た熱発生器等が用いられる。保護層の設けられた熱現像 材料は、保護層を有する側の面を加熱手段と接触させ加 熱処理するのが、均一な加熱を行う上で、また、熱効 率、作業性の点などから好ましい。特に、保護層を有す る側の面をヒートローラーに接触させながら搬送し加熱 処理して現像することが好ましい。本発明の熱現像材料 は、加熱温度123℃、現像時間13.5秒で熱現像し て得られる画像が、拡散濃度(Y軸)と常用対数露光量 (X軸)の単位長の等しい直交座標上に示される特性曲 線において、拡散光での光学濃度で0.25~2.5の 平均階調が2.0~4.0であるようにすることが好ま しい。このような階調にすることにより、銀量が少なく ても診断認識性の高い画像を得ることができる。熱現像 材料の露光は、当該感材に付与した感色性に対し適切な 光源を用いることが望ましい。例えば、当該感材を赤外 光に感じ得るものとした場合は、赤外光域ならば如何な る光源にも適用可能であるが、レーザーパワーがハイパ ワーであることや、熱現像材料を透明にできる等の点か ら、赤外半導体レーザー (780 nm、820 nm) が

【0077】本発明に用いる溶剤としては、アセトン、 メチルエチルケトン、イソホロン等のケトン類;メチル 30 アルコール、エチルアルコール、1-プロピルアルコー ル、シクロヘキサノール、ベンジルアルコール等のアル コール類;エチレングリコール、ジエチレングリコー ル、トリエチレングリコール、プロピレングリコール、 ヘキシレングリコール等のグリコール類;エチレングリ コールモノメチルエーテル、ジエチレングリコールモノ エチルエーテル等のエーテルアルコール類;i-プロピ ルエーテル等のエーテル類;酢酸エチル、酢酸ブチル等 のエステル類;塩化メチレン、ジクロルベンゼン等の塩 化物類;炭化水素類等が挙げられる。その他、水、ホル ムアミド、ジメチルホルムアミド、トルイジン、テトラ ヒドロフラン、酢酸等が挙げられる。ただし、これらに 限定されるものではない。また、これらの溶剤は、単 独、または数種類組み合わせて用いることができる。な お、熱現像材料中の上記溶剤の含有量は塗布工程後の乾 燥工程等における温度条件等の条件変化によって調整で き、塗布溶媒を5~1000mg/m^{*} 含有させるのが 好ましい。さらに好ましくは $100\sim500$ mg/m⁶ であるように調整することが必要である。それにより、 高感度、低カブリ、最高濃度の高い熱現像材料となる。

より好ましく用いられる。

40 【0079】本発明では、露光はレーザー走査露光により行うことが好ましいが、その露光方法には種々の方法が採用できる。例えば、第1の好ましい方法として、感光材料の露光面と走査レーザー光のなす角度が実質的に垂直になることがないレーザー走査露光機を用いる方法が挙げられる。ここで、「実質的に垂直になることがない」とは、レーザー走査中に最も垂直に近い角度として好ましくは55~88°、より好ましくは60~86°、さらに好ましくは65~84°以下、最も好ましくは70~82°であることをいう。レーザー光で熱現像材料を走査するときの熱現像材料露光面でのビームスポ

56 渉縞の発生が抑えられる。なお、上述では複数本のレー ザの波長をλと同一のものを使用したが、波長の異なる ものを用いてもよい。この場合、λ [nm] に対して $(\lambda - 30) < \lambda 1$, $\lambda 2$, $\cdots \lambda n \leq (\lambda + 3)$ 0) の範囲にするのが好ましい。 【0081】上述した第1、第2及び第3の態様の画像

ット直径は、好ましくは200μm以下、より好ましく は100μm以下とすることである。これは、スポット 径が小さい方がレーザー入射角度の垂直からのずらし角 度を減らせる点で好ましいからである。なお、ビームス ポット直径の下限は10μmである。このようなレーザ 一走査露光を行うことにより、干渉縞様のムラの発生等 のような反射光に関わる画質劣化を減じることができ る。また、第2の好ましい方法として、露光は縦マルチ である走査レーザー光を発するレーザー走査露光機を用 いて行う方法が挙げられる。縦単一モードの走査レーザ 10 一光に比べて、干渉縞様のムラの発生等の画質劣化が減 少する。縦マルチ化するには、合波による、戻り光を利 用する、高周波重畳をかける等などの方法がよい。な お、縦マルチとは、露光波長が単一でないことを意味 し、通常露光波長の分布が5 n m以上、好ましくは10 n m以上になるとよい。露光波長の分布の上限には特に 制限はないが、通常60nm程度である。さらに、第3 の好ましい方法として、2本以上のレーザを用いて、走 査露光により画像を形成する方法が挙げられる。このよ うな複数本のレーザを利用した画像記録方法は、高解像 20 度化、高速化の要求から1回の走査で複数ラインずつ画 像を書き込むレーザプリンタやデジタル複写機の画像書 込み手段で使用されている技術であり、例えば、特開昭 60-166916号公報等により知られている。これ は、光源ユニットから放射されたレーザ光をポリゴンミ ラーで偏向走査し、f θ レンズ等を介して感光体上に結 像する方法であり、これはレーザイメージャ等と原理的 に同じレーザ走査光学装置である。

記録方法において、走査露光に用いるレーザとしては、 一般によく知られている、ルビーレーザ、YAGレー ザ、ガラスレーザ等の固体レーザ;He-Neレーザ、 COレーザ、He-Cdレーザ、 N_2 レーザ、エキシマ ーレーザ等の気体レーザ;InGaPレーザ、AIGa Asレーザ、GaAsPレーザ、InGaAsレーザ、 In As Pレーザ、CdSnP2レーザ、GaSbレー ザ等の半導体レーザ;化学レーザ、色素レーザ等を用途 に併せて適時選択して使用できるが、これらの中でも、 メンテナンスや光源の大きさの問題から、波長が600 ~1200nmの半導体レーザを用いるのが好ましい。 なお、レーザ・イメージャやレーザ・イメージセッタで 使用されるレーザにおいて、熱現像材料に走査される時 の該材料露光面でのビームスポット径は、一般に短軸径 として5~75μm、長軸径として5~100μmの範 囲であり、レーザ光走査速度は、感光材料固有のレーザ 発振波長における感度とレーザパワーによって感光材料 毎に最適な値に設定することができる。

【0080】レーザプリンタやデジタル複写機の画像書 込み手段における感光体上へのレーザー光の結像は、1 30 回の走査で複数ラインずつ画像を書き込めるように、一 つのレーザ光の結像位置から1ライン分ずらして次のレ ーザ光が結像されている。具体的には、二つの光ビーム は互いに副走査方向に像面上で数10μmオーダーの間 隔で近接しており、印字密度が400dpi(本発明に おいては、1インチ、即ち、2.54cm当たり1ドッ トの印字密度のことをdpi(ドットパーインチ)と定 義する。)で2ビームの副走査方向ピッチは63.5μ m, 600 d p i \overline{c} 42. 3μ μ \overline{c} μ μ τ τ τ τ τ τ τ τ 副走査方向に解像度分ずらした方法とは異なり、本発明 では同一の場所に2本以上のレーザを入射角を変え露光 面に集光させ画像形成することが好ましい。この際、通 常の1本のレーザ(波長λ[nm])で書き込む場合の 露光面での露光エネルギーが E である場合に、露光に使 用するN本のレーザが同一波長(波長λ[nm])、同 一露光エネルギー(E n)とした場合、 $0.9 \times E \leq E$ $n \times N \le 1$. $1 \times E$ の範囲にするのが好ましい。このよ うにすることにより、露光面ではエネルギーは確保され るが、それぞれのレーザ光の画像形成層への反射は、レ ーザの露光エネルギーが低いため低減され、ひいては干 50

[0082]

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を詳細に説明す るが、実施態様はこれらに限定されない。なお、特に断 りない限り「%」は「質量%」を表す。

【0083】実施例1

(下引済み写真用支持体の作製)

〈PET下引済み写真用支持体の作製〉市販の2軸延伸 熱固定済みの厚さ175μm、光学濃度で0.170 (コニカ社製デンシトメータPDA-65にて測定)に 下記アントラキノン染料により青色着色したPET(ポ リエチレンテレフタレート)フィルムの両面に8W/m ゜・分のコロナ放電処理を施し、一方の面に下記下引塗 布液 a-1を乾燥膜厚0.8μmになるように塗設、乾 燥させて下引層A-1とし、また、反対側の面に下記下 引塗布液 b-1を乾燥膜厚0.8 μmになるように塗 設、乾燥させて下引層 B-1 とした。

[0084]

【化21】

40

ツトラキ 1ン氿*L

* [0085]

下引塗布液 a-1

ブチルアクリレート/t-ブチルアクリレート/スチレン/2-ヒドロキシエチルアクリレート(30/20/25/25質量%)の共重合体ラテックス液(

固形分30%)270g化合物 C-10.6g

ヘキサメチレン-1, 6-ビス(エチレンウレア)

水で1リットルに仕上げる

[0086]

20

下引塗布液 b-1

ブチルアクリレート/スチレン/グリシジルアクリレート(40/20/40

質量%)の共重合体ラテックス液(固形分30%) 270g 化合物 C-1 0.6g ヘキサメチレン-1,6-ビス(エチレンウレア) 0.8g

水で1リットルに仕上げる

引き続き、下引層A-1及び下引層B-1の表面に BW/m^2 ・分のコロナ放電を施し、下引層A-1の上には、下記下引上層塗布液a-2を乾燥膜B0.1 μ mに

※は、下記下引上層塗布液 b - 2を乾燥膜厚 0.8 μ mになる様に帯電防止機能を持つ下引上層 B - 2として塗設した。

0.8g

なる様に下引上層A-2として、下引層B-1の上に ※30 【0087】

下引上層塗布液 a-2

ゼラチン	0.	4 g/m ² になる質量
化合物 C-1		0. 2 g
化合物 C-2		0. 2 g
化合物 C-3		0. 1 g
シリカ粒子(平均粒径3μm)		0. 1 g
水で1リットルに仕上げる。		

[0088]

下引上層塗布液 b-2

化合物 C-460g化合物 C-5を成分とするラテックス液(固形分20%)80g硫酸アンモニウム0.5g化合物 C-612gポリエチレングリコール(質量平均分子量600)6g

水で1リットルに仕上げる。

[0089]

【化22】

p:q:r:s:t=40:5:10:5:40(質量比)

【0090】〈バック面側塗布〉メチルエチルケトン (MEK) 830gを攪拌しながら、セルロースアセテートブチレート(Eastman Chemical社製:CAB381-20)84.2g及びポリエステル樹脂(Bostic社製:VitelPE2200B)4.5gを添加し、溶解した。次に、溶解した液に、0.30gの下記赤外染料-1を添加し、さらにメタノール43.2gに溶解した弗素系活性剤(旭硝子社製:サーフロンKH40)4.5gと弗素系活性剤(大日本

インク社製:メガファッグF120K)2.3 gを添加して、溶解するまで十分に攪拌した。最後に、MEKに1質量%の濃度でディゾルバ型ホモジナイザにて分散したシリカ(W.R.Grace社製:シロイド64X6000)を75g添加、攪拌し、バック面側用の塗布液を調製した。

[0091]

【化23】

このように調製したバック面塗布液を、下引上層B-2 の側に、乾燥膜厚が3.5μmになるように押出しコー ターにて塗布・乾燥を行った。乾燥温度100℃、露点*10

*温度10℃の乾燥風を用いて5分間かけて乾燥した。 [0092]

〈感光性ハロゲン化銀乳剤Aの調製〉

3-6-3-6-		. `	
溶液	/ A	1)	
IA WY	\ A		

谷被(A I)	
フェニルカルバモイル化ゼラチン	88.3g
化合物 A(10%メタノール水溶液)	1 0 m l
臭化カリウム	0.32g
水で5429mlに仕上げる。	
溶液 (B1)	
0.67mol/L硝酸銀水溶液	2635ml
溶液 (C1)	
臭化カリウム	51.55g
沃化カリウム	1. 47 g
水で660mlに仕上げる。	
溶液 (D1)	
臭化カリウム	154.9g
沃化カリウム	4. 41g
塩化イリジウム(1%溶液)	0. 93m1
水で1982mlに仕上げる。	
溶液 (E1)	
0. 4 m o 1 / L 臭化カリウム水溶液	下記銀電位制御量
溶液 (F 1)	
水酸化カリウム	0.71g
水で20mlに仕上げる。	
溶液 (G1)	
56%酢酸水溶液	18.0ml
溶液(H1)	
無水炭酸ナトリウム	1. 72g
水で151mlに仕上げる。	
化合物A:	
$HO (C H_2 C H_2 O)_n (C H (C H_3) C H_2 O)_{17}$	$(C H2 C H2 O) \cdot H$

【0093】特公昭58-58288号公報、同58-58289号公報に示される混合攪拌機を用いて溶液 (A1) に溶液(B1)の1/4量及び溶液(C1)の 全量を、45℃、pAg8.09に制御しながら、同時 混合法により4分45秒を要して添加し、核形成を行っ た。1分後、溶液(F1)の全量を添加した。この間、 pAgの調整を溶液(E1)を用いて適宜行った。6分 間経過後、溶液(B1)の3/4量及び溶液(D1)の 全量を、45℃、pAg8.09に制御しながら同時混

 $(m+n=5\sim7)$

た後、40℃に降温し、溶液(G1)を全量添加し、ハ ロゲン化銀乳剤を沈降させた。沈降部分2000mlを 残して上澄み液を取り除き、水を10リットル加え、攪 拌後、再度ハロゲン化銀乳剤を沈降させた。沈降部分1 500mlを残し、上澄み液を取り除き、さらに水を1 0リットル加え、攪拌後、ハロゲン化銀乳剤を沈降させ た。沈降部分1500mlを残し、上澄み液を取り除い た後、溶液(H1)を加え、60℃に昇温し、さらに1 20分攪拌した。最後にpHが5.8になるように調整 合法により14分15秒かけて添加した。5分間攪拌し 50 し、銀量1モル当たり1161gになるように水を添加

し、感光性ハロゲン化銀乳剤 A を得た。この乳剤は、平均粒子サイズ 0.058μ m、粒子サイズの変動係数12%、(100) 面比率92%の単分散立方体沃臭化銀粒子であった。

【0094】〈粉末有機銀塩Aの調製〉4720mlの 純水に、ベヘン酸130.8g、アラキジン酸67.7 g、ステアリン酸43.6g、パルミチン酸2.3gを 80℃で溶解した。次に、1.5mo1/Lの水酸化ナ トリウム水溶液540.2mlを添加し、濃硝酸6.9 m 1 を加えた後、55℃に冷却して脂肪酸ナトリウム溶 10 液を得た。この脂肪酸ナトリウム溶液の温度を55℃に 保ったまま、45.3gの前記感光性ハロゲン化銀乳剤 Aと純水450mlを添加し5分間攪拌した。次に、1 mo1/Lの硝酸銀水溶液702.6m1を2分間かけ て添加し、10分間攪拌して有機銀塩分散物を得た。そ の後、得られた有機銀塩分散物を水洗容器に移し、脱イ オン水を加えて攪拌後、静置させて有機銀塩分散物を浮 上分離させ、下方の水溶性塩類を除去した。その後、排 水の電導度が2μS/cmになるまで脱イオン水による 水洗、排水を繰り返し、遠心脱水を実施した後、得られ 20 たケーキ状の有機銀塩を、気流式乾燥機フラッシュジェ ットドライヤー(セイシン企業社製)を用いて、窒素ガ ス雰囲気及び乾燥機入り口熱風温度の運転条件により、 含水率が0.1%になるまで乾燥して有機銀塩の乾燥済 み粉末有機銀塩Aを得た。なお、有機銀塩組成物の含水 率測定には赤外線水分計を使用した。

【0095】〈予備分散液Aの調製〉ポリビニルブチラール粉末(Monsanto社製:Butvar B-79)14.57gをMEK1457gに溶解し、VM*

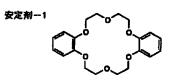
* A-GETZMANN社製ディゾルバDISPERMAT CA-40M型にて攪拌しながら粉末有機銀塩A500gを徐々に添加し十分に混合することにより予備分散液Aを調製した。

64

【0096】〈安定剤液の調製〉1.0gの安定剤-1、0.31gの酢酸カリウムをメタノール4.97gに溶解し安定剤液を調製した。

[0097]

【化24】



〈赤外増感色素液 A の調製〉 19.2 m g の赤外増感色素 (SD-1)、1.488 g の2-クロロー安息香酸、2.779 g の安定剤-2及び365 m g の5-メチル-2-メルカプトベンゾイミダゾールを31.3 m 1のME K に暗所にて溶解し赤外増感色素液 A を調製した。

[0098] 【化25】

H₃COS N+ SOCH₃
C₂H₅
BF₄ C₂H₅

安定剤-2

【0099】〈添加液 a の調製〉現像剤としての還元剤 A-4の化合物を27.98gと表1に示す種類と添加量の式(I)で表される化合物、0.48gの前記赤外染料-1をMEKに溶解し総量140gの添加液 a とした。

〈添加液 b の調製〉 1. 78 g ずつのカブリ防止剤 -1 及びカブリ防止剤 -2、さらに3. 43 g のフタラジンをMEK40. 9 g に溶解し添加液 b とした。

[0100]

【化26】

30

66

カブリ防止剤ー1

65

カブリ防止剤ー2

〈添加液 c の調製〉 5. 0 g の省銀化剤 H - 9 4 を M E K 4 5. 0 g に溶解し添加液 c とした。

【0101】〈感光層塗布液Aの調製〉不活性気体雰囲 気下(窒素97%)において、前記感光性乳剤分散液1 を50g及びMEK15.11gを撹拌しながら21℃ に保温し、化学増感剤S-5(0.5%メタノール溶 液) 1000μ1を加え、2分後にカブリ防止剤-1 (10%メタノール溶液) 390 µ 1を加え、1時間撹 拌した。さらに臭化カルシウム(10%メタノール溶 液) 494μ1を添加して10分撹拌した後、上記化学 増感剤の1/20モル相当の金増感剤Au-5を添加 し、さらに20分攪拌した。続いて、安定剤液167m 1を添加して10分間攪拌した後、1.32gの前記赤 外増感色素液 A を添加して 1 時間攪拌した。その後、温 度を13℃まで降温してさらに30分攪拌した。13℃ に保温したまま、ポリビニルブチラール(Monsan to社製:Butvar B-79) 13. 31gを添 加して30分撹拌した後、表1に示す種類と添加量の塩 化物を10%MEK溶液で添加して15分間攪拌した。 さらに攪拌を続けながら、12. 43gの添加液a、 1. 6mlのDesmodurN3300 (モーベイ社 社製の脂肪族イソシアナート)の10%MEK溶液を順

[0102]

【化27】

次添加し撹拌することにより感光層塗布液 A を得た。

【0103】〈感光層塗布液Bの調製〉不活性気体雰囲 気下(窒素97%)において、前記感光性乳剤分散液1 を50g及びMEK15. 11gを撹拌しながら21℃ に保温し、化学増感剤S-5(0.5%メタノール溶 液) 1000μ1を加え、2分後にカブリ防止剤-1 (10%メタノール溶液) 390 µ 1を加え、1時間撹 拌した。さらに臭化カルシウム(10%メタノール溶 液) 494μ1を添加して10分撹拌した後に上記化学 増感剤の1/20モル相当の金増感剤Au-5を添加 10 し、さらに 2 0 分攪拌した。続いて、安定剤液 1 6 7 m 1を添加して10分間攪拌した後、1.32gの前記赤 外増感色素液 A を添加して 1 時間攪拌した。その後、温 度を13℃まで降温してさらに30分攪拌した。13℃ に保温したまま、ポリビニルブチラール(Butvar B-79:前出)13.31gを添加して30分撹拌 した後、表1に示す種類と添加量の塩化物を10%ME K溶液で添加して15分間撹拌した。さらに撹拌を続け ながら、12.43gの添加液a、1.6mlのDes modurN3300(前出)の10%MEK溶液、

4. 27gの添加液bを順次添加し撹拌することにより 感光層塗布液 Bを得た。

【0104】〈感光層塗布液Cの調製〉不活性気体雰囲 気下(窒素97%)において、前記感光性乳剤分散液1 を50g及びMEK15. 11gを撹拌しながら21℃ に保温し、化学増感剤S-5(0.5%メタノール溶 液) 1000μ1を加え、2分後にカブリ防止剤-1 (10%メタノール溶液) 390 µ l を加え、1時間撹 拌した。さらに臭化カルシウム(10%メタノール溶 液) 494μ1を添加して10分撹拌した後に上記化学 増感剤の1/20モル相当の金増感剤Au-5を添加 し、さらに20分撹拌した。続いて、安定剤液167m 1を添加して10分間撹拌した後、1.32gの前記赤 外増感色素液 A を添加して 1 時間撹拌した。その後、温 度を13℃まで降温してさらに30分撹拌した。13℃ に保温したまま、ポリビニルブチラール(Butvar B-79;前出)13.31gを添加して30分撹拌 した後、表1に示す種類と添加量の塩化物を10%ME K溶液で添加して15分間撹拌した。さらに撹拌を続け ながら、12. 43gの添加液a、1.6mlのDes 40 modur N3300(前出)10%MEK溶液、

4. 27gの添加液 b、10.0gの添加液 cを順次添 加し攪拌することにより感光層塗布液Cを得た。 【0105】〈マット剤分散液の調製〉セルロースアセ

テートブチレート (Eastman Chemical 社製: CAB171-15) 7. 5gをMEK42. 5 gに溶解し、その中に、炭酸カルシウム (Specia lity Minerals社製: Super-Pf1 ex200)5gを添加し、ディゾルバ型ホモジナイザ にて8000rpmで30min分散しマット剤分散液 50 を調製した。

た。

【0106】〈表面保護層塗布液の調製〉MEK(メチ ルエチルケトン) 865gを攪拌しながら、セルロース アセテートブチレート (САВ 171-15:前出)を 96g、ポリメチルメタクリル酸(ローム&ハース社社 製:パラロイドA-21)を4.5g、ビニルスルホン 化合物(HD-1)を1.5g、ベンゾトリアゾールを 1.0g、弗素系活性剤(サーフロンКH40:前出) を1.0g添加し溶解した。次に、上記マット剤分散液 30g、及び、表1に示す種類と添加量の塩化物の10 %MEK溶液を添加して攪拌し、表面保護層塗布液を調 10 製した。

HD-1: $(CH_2 = CHSO_2CH_2)_2CHOH$ 【0107】 (熱現像感光材料100~112の作製) 前記感光層塗布液Aと表面保護層塗布液を、下引上層A 2の側に、図1に示すエクストルージョンコーターを 用いて、感光層A及び保護層の計2層を同時に重層塗布 することにより熱現像感光材料試料100~112を作 製した。塗布は、感光層Aは塗布銀量2.0g/m²、 表面保護層は乾燥膜厚で2.5μmになる様に行った。 その後、乾燥温度50℃、露点温度10℃の乾燥風を用 20 いて10分間乾燥し、熱現像材料中の溶剤の含有量を1 45mg/m⁶に調整した。図1において、1は感光層 A及び保護層が設けられる下引済み写真用支持体、2は 塗布バックアップロール、3、3はコーティングダイ、 4、4は感光層Aを形成する感光層塗布液A4及び保護 層を形成する表面保護層塗布液を示す。図1に示すエク ストルージョンコーターは、感光層A及び保護層が設け られる下引済み写真用支持体1が塗布バックアップロー ル2によって導かれ、その間に、感光層Aを形成する感 光層塗布液 A 4 及び保護層を形成する表面保護層塗布液 30 4がコーティングダイ4、4によって押し出しコーティ ングされ感光層 A 及び保護層の計2層が同時に形成され るようになっている。

(試料113~115の作製) 前記感光層塗布液 B 及び 感光層塗布液 C と表面保護層塗布液を、下引上層 A - 2 の側に、コーティングダイ3を3つにした図1に示すエ クストルージョンコーターを用いて感光層B、感光層C 及び保護層1層の計3層をこの順に下から同時に重層塗 布することにより試料113~115を作製した。塗布 は、感光層Bは塗布銀量O.7g/m²、感光層Cは塗 布銀量0.3g/m²、表面保護層は乾燥膜厚で2.5 μmになる様にして行った。その後、乾燥温度50℃、 露点温度10℃の乾燥風を用いて、10分間乾燥し、熱 現像材料中の溶剤の含有量を145mg/m に調整し

【0108】《高温保存性の評価》上記のように作製し た試料を25℃、55%RHの環境下でそれぞれ2つに 折半し、100枚重ねて前記条件で十分に調湿した当て ボール紙ではさんでアルミ箔で防湿したバリアー袋に真 空引きして封入した。それぞれを下記条件で2日間保存 した後、バリアー袋からだし、それぞれ露光、現像を行 い、得られた画像の評価を行った。

68

条件A:25℃55%RH 条件B:50℃55%RH

この露光及び現像処理は、Dry Pro722 (コニ カ社製)のデフォルトモードで露光後、123℃で1 3. 5秒熱現像処理した。露光及び現像は23℃、50 %RHに調湿した部屋で行った。得られた試料をPDM 65透過濃度計(コニカ社製)を用いて濃度測定し、感 度(Sens)、未露光最低濃度(Dmin)を求め た。感度(Sens)は、試料の未露光最低濃度(Dm in)より1.0高い光学濃度を与える露光量を求め、 その逆数を感度とし、保存条件Aで保存した試料100 の感度を100とする相対感度をもって示した。熱現像 材料の画像色調は、色相角と目視で判断した。色相角h abの測定は、現像処理後の光学濃度(D)=1.0の部 分をJIS Ζ 8720の常用光源D65を測色用の 光源として、2°視野で分光測色計CM-508d(ミ ノルタ社製)を用いて測定し求めた。また、目視評価 は、現像処理後の光学濃度(D)=1.0に調整された 試料をシャーカステン(白色蛍光灯、白色拡散板使用) 上に置き、下記基準に基づき、5段階評価した。

5:全く問題ない色調

4:実技上問題の無い色調

3:僅かに黄色味を帯びているが、実技上問題ない色調 2: 不快な色調であり、問題となる可能性がある色調 1:明らかに顕著な変化が認められ、実技上問題となる

色調

【0109】《画像形成後の経時保存性の評価》高温保 存性の評価の保存条件A下で保存、露光、現像処理をし た試料を、前記バリアー袋に10枚かさねて密封せず に、暗所で40℃/55%RHで5日間放置した後、光 学濃度(D)=1.0の部分の濃度変化を百分率で表し 40 た。ここで値が100以下になれば、濃度が低下したこ とを示す。得られた結果を併せて表1に示した。

[0110]

【表1】

	式(i)の	比合物		塩化物		高温保存性								画像形成	
No.	-	添加量	100 000		添加量	PE Sens Desis 画像色調 Sens		条件B 国像色調			後経時 保存性				
	種類	mmol	種類	添加位置	mmol/m ²	Sens	Dmin)周138 hab	目視	Sens	Dmin	hab	自視	96	
100	フタル酸	12.4	NaCi	感光層	0.06	100	0.2	256	3	70	0.5	280	1	50	比較
101	l—1 ⊢20	8.6 3.8	NaCl	感光層	0.008	105	0.19	230	4	90	0.21	270	2	60	比較
102	I-1 I-20	8.6 3.8	NaCl	感光層	0.51	105	0.19	230	4	95	0.195	265	2	80	比較
103	I—1 ⊢20	8.6 3.8	NaCl	感光層	0.05	105	0.19	230	5	103	0.2	245	4	98	本発明
104		8.6 3.8	NaCl	保護層	0.15	110	0.19	230	5	108	0.198	240	5	100	本発明
105	-1 -20	8.6 3.8	KCI	感光層	0.05	105	0.19	230	5	103	0.2	240	5	99	本発明
106	I 1 I-20	8.6 3.8	а	感光層	0.07	105	0.19	235	5	103	0.2	245	4	99	本発明
107	I-1 I-20	8.6 3.8	Ь	感光層	0.08	105	0.19	235	5	103	0.2	245	4	99	本発明
108	⊢12 ⊢20	9.2 3.8 3.8	NaCl	感光層	0.05	107	0.19	230	5	105	0.2	240	5	98	本発明
109	⊢20 ⊢21	8.8	NaCl	憨光層	0.05	104	0.19	230	5	102	0.2	240	5	98	本発明
110	I-20 I-30	3.8 8.4	NaCi	感光層	0.05	105	0.19	230	5	103	0.2	240	5	98	本発明
111	1–20 1–48	3.8 8.2	NaCi	感光層	0.05	106	0.19	240	. 5	104	0.2	245	4	98	本発明
112	-20 -69	3.8 8.0	NaCl	感光層	0.05	105	0.19	240	5	103	0.2	250	4	98	本髡明
113	I 1 I20	8.6 3.8	NaCl	感光層	0.05	110	0.18	230	5	108	0.19	240	5	99	本発明
114	I — 1 I~20	8.6	KCI	感光層	0.05	110	0.18	230	5	108	0.19	240	5	99	本勢明
115	I-20 1-69	3.8 3.8 8.0	NaCl	感光層	0.05	110	0.18	240	5	108	0.19	245	4	99	本発明

a:テトラメチルアンモニウムクロライド b:テトラブチルアンモニウムクロライド

表1から明らかなように、本発明に係る熱現像感光材料は、比較の試料に比べ、高温保存時の画像色調及び、画像形成後の経時保存性に優れている。

【0112】実施例2

《ハロゲン化銀粒子乳剤1の調製》蒸留水1421cc に1wt%臭化カリウム溶液6.7ccを加え、さらに 1 N硝酸を8. 2 c c、フタル化ゼラチン21. 8 gを 添加した液をチタンコートしたステンレス製反応壷中で 撹拌しながら、25℃に液温を保ち、硝酸銀37.04 gに蒸留水を加え159ccに希釈した溶液a1と臭化 カリウム32.6gを蒸留水にて容量200ccに希釈 した溶液 b 1を準備し、コントロールダブルジェット法 で p A g を 8. 1に維持しながら、溶液 a 1の全量を一 定流量で1分間かけて添加した(溶液b1は、コントロ ールドダブルジェット法にて添加)。その後、3.5w t%の過酸化水素水溶液を30cc添加し、さらにベン ゾイミダゾールの3wt%水溶液を33.6cc添加し た。その後、再び溶液 a 1 を蒸留水希釈して 3 1 7. 5 c cにした溶液 a 2 と、溶液 b 1 に対して最終的に銀1 モル当たり 1 × 1 0 ⁻¹ モルになるよう六塩化イリジウム 酸二カリウムを溶解し液量を溶液 b 1 の 2 倍の 4 0 0 c cまで蒸留水希釈した溶液 b 2を用いて、やはりコント ロールドダブルジェット法にて、pAgを8.1に維持

しながら、一定流量で溶液 a 2を10分間かけて全量添 加した(溶液 b 2 は、コントロールドダブルジェット法 で添加)。その後2-メルカプト-5-メチルベンゾイ ミダゾールの 0.5 wt %メタノール溶液を 50 cc添 加し、さらに硝酸銀で p A g を 7. 5 に上げてから 1 N 硫酸を用いてpHを3.8に調整し、撹拌を止め、沈降 /脱塩/水洗工程を行い、脱イオンゼラチン3.5gを 加えて1Nの水酸化ナトリウムを添加して、pH6. 0、pAg8. 2に調整してハロゲン化銀分散物を作成 した。できあがったハロゲン化銀乳剤中の粒子は、平均 球相当径0.031μm、球相当径の変動係数11%の 純臭化銀粒子である。粒子サイズ等は、電子顕微鏡を用 い1000個の粒子の平均から求めた。この粒子の(1 00)面比率は、クベルカムンク法を用いて85%と求 められた。上記乳剤を撹拌しながら45℃に昇温し、 N, N'-ジヒドロキシ-N'', N''-ジエチルメラミ ンの0.5wt%メタノール溶液を5ccとフェノキシ エタノールの3.5wt%メタノール溶液5ccを加 え、1分後にベンゼンチオスルホン酸ナトリウムを銀1 モルに対して3×10⁻⁵ モル加えた。さらに2分後、分 光増感色素1の固体分散物(ゼラチン水溶液)を銀1モ ル当たり、 5×10^3 モル加え、さらに2分後、テルル 化合物を銀1モル当たり5×10⁻³ モル加えて50分間 熟成した。熟成終了間際に、2-メルカプト-5-メチ ルベンゾイミダゾールを銀 1 モル当たり 1 × 1 0⁻³ モル とメルカプト化合物1を銀1モルに対して1.1×10 モルを添加して温度を32℃に下げ、ハロゲン化銀粒 50 子乳剤1を作成した。

【0113】《ハロゲン化銀粒子乳剤2の調製》水70 0mlにフタル化ゼラチン22g及び臭化カリウム30 mgを溶解して温度35℃にてpHを5.0に合わせた 後、硝酸銀18.6g及び硝酸アンモニウム0.9gを **含む水溶液159mlと臭化カリウム及び沃化カリウム** を92:8のモル比で含む水溶液をpAg7.7に保ち ながらコントロールダブルジェット法で10分間かけて 添加した。次いで、硝酸銀55.4g及び硝酸アンモニ ウム2gを含む水溶液476m1及び1リットル中に1 ×10°モルの六塩化イリジウム酸二カリウムと1モル の臭化カリウムを含む水溶液を p A g 7. 7に保ちなが らコントロールダブルジェット法で30分間かけて添加 した後、4-ヒドロキシー6-メチルー1、3、3 a、 7-テトラザインデン1gを添加し、さらにpHを下げ て凝集沈降させ脱塩処理をした。その後、フェノキシエ タノールO. 1gを加え、pH5. 9、pAg8. 2に 調整し沃臭化銀粒子(沃素含量コア8モル%、平均2モ ル%、平均サイズ 0.005 μm、投影面積変動係数 8 %、(100)面比率88%の立方体粒子)の調製を終 えた。こうして得たハロゲン化銀粒子を60℃に昇温し 20 て銀1モル当たりチオ硫酸ナトリウム 85μ モルと2, 3, 4, 5, 6-ペンタフルオロフェニルジフェニルフ オスフィンセレニドを1.1×10⁻⁵ モル、1.5×1 0° モルのテルル化合物、塩化金酸3. $5 \times 10^{\circ}$ モ ル、チオシアン酸2. 7×10[→] モルを添加し、120 分間熟成した後40℃に急冷したのち、1×10⁻⁴ モル の分光増感色素 1 と 5 × 1 0 [→] モルの 2 − メルカプトー 5-メチルベンゾイミダゾールを添加し30℃に急冷し てハロゲン化銀粒子乳剤2を得た。

【0114】《有機酸銀分散物の調製》ヘンケル社製べ 30 ヘン酸(製品名 Edenor C 2 2 - 8 5 R) 87.6 g、蒸留水423m1、5N-NaOH水溶液49.2 m 1、tert-ブタノール120m1を混合し、75 ℃にて1時間撹拌し反応させ、ベヘン酸ナトリウム溶液 を得た。別に、硝酸銀40.4gの水溶液206.2m 1 (pH4.0) を用意し、10℃にて保温した。63 5mlの蒸留水と30mlのtert-ブタノールを入 れた反応容器を30℃に保温し、攪拌しながら先のべへ ン酸ナトリウム溶液の全量と硝酸銀水溶液の全量を流量 一定でそれぞれ62分10秒と60分かけて添加した。 このとき、硝酸銀水溶液添加開始後7分20秒間は硝酸 銀水溶液のみが添加されるようにし、そのあとベヘン酸 ナトリウム溶液を添加開始し、硝酸銀水溶液の添加終了 後9分30秒間はベヘン酸ナトリウム溶液のみが添加さ れるようにした。このとき、反応容器内の温度は30℃ とし、液温度が上がらないように外温コントロールし た。また、ベヘン酸ナトリウム溶液の添加系の配管は、 スチームトレースにより保温し、添加ノズル先端の出口 の液温度が75℃になるようにスチーム開度を調整し た。また、硝酸銀水溶液の添加系の配管は、2重管の外

側に冷水を循環させることにより保温した。ベヘン酸ナ トリウム溶液の添加位置と硝酸銀水溶液の添加位置は攪 拌軸を中心として対称的な配置とし、また反応液に接触 しないような高さに調整した。ベヘン酸ナトリウム溶液 を添加終了後、そのままの温度で20分間攪拌放置し、 25℃に降温した。その後、吸引濾過で固形分を濾別 し、固形分を濾過水の伝導度が30 µS/cmになるま で水洗した。こうして脂肪酸銀塩を得た。得られた固形 分は、乾燥させないでウエットケーキとして保管した。 得られたベヘン酸銀粒子の形態を電子顕微鏡撮影により 評価したところ、平均値でa=0.14μm、b=0. $4 \mu m$ 、c = 0. $6 \mu m$ 、平均球相当径の変動係数 1 5 %のりん片状の結晶であった。乾燥固形分100g相当 のウエットケーキに対し、ポリビニルアルコール(商品 名: PVA-217) 7. 4g及び水を添加し、全体量 を385gとしてからホモミキサーにて予備分散した。 次に、予備分散済みの原液を分散機(商品名:マイクロ フルイダイザーM-110S-EH、マイクロフルイデ ックス・インターナショナル・コーポレーション製、G 102インタラクションチャンバー使用)の圧力を17 50kg/cm²に調節して、三回処理し、有機酸銀分 散物を得た。冷却操作は蛇管式熱交換器をインタラクシ ョンチャンバーの前後に各々装着し、冷媒の温度を調節 することで所望の分散温度に設定した。

【0115】(還元剤の25 w t %還元剤分散物の調製)還元剤としてA-4の化合物80gとクラレ(株)製変性ポリビニルアルコールポバールMP-203の20 w t %水溶液64gに水176gを添加しよく混合してスラリーとした。平均直径0.5 mmのジルコニアビーズ800gを用意してスラリーと一緒にベッセルに入れ、分散機(1/4Gサンドグラインダーミル:アイメックス(株)製)にて5時間分散し還元剤分散物を得た。こうして得た還元剤分散物に含まれる還元剤粒子は平均粒径0.72 μ mであった。

(メルカプト化合物1の20wt%分散物の調製)3-メルカプトー4ーフェニルー5ーへプチルー1,2,4ートリアゾール64gとクラレ(株)製変性ポリビニルアルコールポバールMP-203の20wt%水溶液32gに水224gを添加しよく混合してスラリーとした。平均直径0.5 mmのジルコニアビーズ800gを用意してスラリーと一緒にベッセルに入れ、分散機(1/46サンドグラインダーミル:アイメックス(株)製)にて10時間分散しメルカプト分散物を得た。こうして得たメルカプト化合物分散物に含まれるメルカプト化合物粒子は平均粒径0.67μmであった。

(有機ポリハロゲン化合物の30wt%分散物の調製)

トリプロモメチルフェニルスルホン 44gと3-トリプロモメチルスルホニル-4-フェニル-5-トリデシル-1, 2, 4-トリアゾール 44gとトリプロモメチル-4-2, 4, 6-トリメチルフェニルスルホニル)フェニルスルホン 8gとトリイソプロピル $-\alpha-$ ナフタレンスルホン酸ナトリウム 0. 8gとクラレ(株)製変性ポリビニルアルコールポバールMP-203020wt%水溶液 48gに水 224gを添加しよく混合してスラリーとした。平均直径 0.5mmのジルコニアビーズ 80000gを用意してスラリーと一緒にベッセルに入れ、分間機(1/4Gサンドグラインダーミル:アイメックス(株)製)にて5時間分散し有機ポリハロゲン化合物分散物を得た。こうして得たポリハロゲン化合物分散物に含まれるポリハロゲン化合物粒子は平均粒径 0.74μ mであった。

【0116】(フタラジン化合物の10wt%メタノール溶液の調製)6-イソプロピルフタラジン10gをメタノール90gに溶解して使用した。

(顔料の20wt%分散物の調製) C. I. Pigme nt Blue60を64gと花王(株) 製デモールNを6.4gに水250gを添加しよく混合してスラリーとした。平均直径0.5mmのジルコニアビーズ800gを用意してスラリーと一緒にベッセルに入れ、分散機(1/4Gサンドグラインダーミル:アイメックス

(株) 製) にて 25 時間分散し顔料分散物を得た。こうして得た顔料分散物に含まれる顔料粒子は平均粒径 0. 21μ mであった。

(SBRラテックス(40wt%)の調製)限外濾過(UF)精製したSBRラテックスは以下のように得た。下記のSBRラテックスを蒸留水で10倍に希釈し 30たものをUF-精製用モジュール、FSO3-FC-FUYO3A1(ダイセン・メンブレン・システム(株)を用いてイオン伝導度が1.5mS/cmになるまで希釈精製したものを用いた。この時ラテックス濃度は40wt%であった。(SBRラテックス:-St(68)-Bu(29)-AA(3)-のラテックス)平衡含水率(25℃60%RH)は0.6wt%、平均粒径0.1μm、濃度45wt%、イオン伝導度4.2mS/cm(イオン伝導度の測定は東亜電波工業(株)製伝導度計CM-30S使用しラテックス原液(40wt%)を4025℃にて測定)、pH8.2

【0117】(乳剤層(感光性層)塗布液の調製)上記で得た顔料の20wt%分散物を1.1g、上記有機酸銀分散物103g、変性ポリビニルアルコールMP-203(クラレ(株)製)の20wt%水溶液5g、上記25wt%還元剤分散物25g、上記有機ポリハロゲン化合物の30wt%分散物11.5g、上記メルカプト化合物の20wt%分散物3.1g、上記UF精製したSBRラテックス(40wt%)を106g、表2に示す種類と添加量の塩化物、上記フタラジン化合物の10

w t %溶液 8 m l を添加し、有機酸銀含有液を得た。また、上記ハロゲン化銀粒子乳剤 1 を 5 g と上記ハロゲン化銀粒子乳剤 2 を 5 g、事前によく混合し、20分間撹拌したのち蒸留水 1 0 c c を加えて塗布直前にスタックミキサーで有機酸銀含有液と混合し乳剤層塗布液を調製しそのままコーティングダイへ塗布銀量 1.4 g/m²となるように送液した。上記乳剤層塗布液の粘度は東京計器のB型粘度計で測定して、40 $^{\circ}$ (No. 1 ローター)で85 [m Pa・s]であった。レオメトリックスファーイースト株式会社製RFSフルードスペクトロメーターを使用した25 $^{\circ}$ での塗布液の粘度は剪断速度が0.1、1、10、100、1000 [1/秒] においてそれぞれ1500、220、70、40、20 [m Pa・s] であった。

(乳剤面中間層塗布液の調製) ポリビニルアルコール P V A -205(クラレ(株)製)の10wt%水溶液 7 7 2 g、色調剤(表 1、2記載) 7 g、上記顔料の20wt%分散物 0. 5 g、メチルメタクリレート/スチレン/2ーエチルペキシルアクリレート/ヒドロキシエチルメタクリレート/アクリル酸共重合体(共重合重量比 59/9/26/5/1)ラテックス 27. 5wt% 226 gにエアロゾールO T(アメリカンサイアナミド社製)の 5wt%水溶液を 2mlを加えて中間層塗布液とし、 $10ml/m^2$ になるように塗布した。塗布液の粘度は B型粘度計 40 °C(No. 1 ローター)で 21 [m P a · S] であった。

【0118】(乳剤面保護層第1層塗布液の調製)イナートゼラチン80gを水に溶解し、表2に示す種類の式(I)で表される化合物を1mmol/m²相当量、顔料の20wt%分散物0.3g、1Nの硫酸を28m1、エアロゾールOT(アメリカンサイアナミド社製)の5wt%水溶液を5ml、表2に示す種類と添加量の塩化物を加え、総量1000gになるように水を加えて乳剤面保護層第1層塗布液とし、30ml/m²になるように塗布した。塗布液の粘度はB型粘度計40℃(No.1ローター)で17 $[mPa\cdot s]$ であった。また、ゼラチンの代わりにポリビニルアルコールを用いた塗布液を調製した。

(乳剤面保護層第2層塗布液の調製) イナートゼラチン 100 g を水に溶解し、顔料の20 w t %分散物0.2 g、NーパーフルオロオクチルスルフォニルーNープロピルアラニンカリウム塩の5 w t %溶液を20 m l、エアロゾールO T(アメリカンサイアナミド社製)の5 w t %溶液を16 m l、ポリメチルメタクリレート微粒子(平均粒径4.0 μ m)25 g、1 Nの硫酸を44 m l、4 w t %のクロムみょうばんを445 m l 加え、総量2000 g となるように水を添加して乳剤面保護層第2層塗布液とし、20 m l μ c なるように塗布した。塗布液の粘度はB型粘度計40 C(No. 1 ローター)で9 [m Pa·S] であった。また、ゼラチンの代

•

わりにポリビニルアルコールを用い、クロムみょうばん の代わりにホウ酸を用いた塗布液を調製した。

75

【0119】(PET支持体の作成)テレフタル酸とエチレングリコールを用い、常法に従い固有粘度IV=0.66(フェノール/テトラクロルエタン=6/4(重量比)中25℃で測定)のPETを得た。これをペレット化した後130℃で4時間乾燥し、300℃で溶融後T型ダイから押し出して急冷し、熱固定後の膜厚が175μmになるような厚みの未延伸フィルムを作成した。これを、周速の異なるロールを用い3.3倍に縦延10伸、ついでテンターで4.5倍に横延伸を実施した。この時の温度はそれぞれ、110℃、130℃であった。*

* この後、240 \mathbb{C} で 20 秒間熱固定後これと同じ温度で横方向に 4% 緩和した。この後テンターのチャック部をスリットした後、両端にナール加工を行い、 $4kg/cm^2$ で巻き取り、厚み 175μ mのロールを得た。

76

(表面コロナ処理) ピラー社製ソリッドステートコロナ処理機 $6 \ K \ V \ A$ モデルを用い、支持体の両面を室温下において $2 \ O \ m$ /分で処理した。この時の電流、電圧の読み取り値から、支持体には 0 . $3 \ 7 \ 5 \ k \ V \cdot A \cdot 分/m$ の処理がなされていることがわかった。この時の処理周波数は 9 . $6 \ k \ H \ z$ 、電極と誘電体ロールのギャップクリアランスは 1 . $6 \ mm$ であった。

[0120]

(下塗り支持体の作成)

(1)下塗塗布

(1-1)下塗層塗布

処方(第1層)

ブタジエンースチレン共重合体ラテックス 13ml

(固形分43wt%、ブタジエン/スチレン重量比=32/68)

2, 4-ジクロロー6-ヒドロキシーS-トリアジンナトリウム塩8wt%水

溶液 7 m l

ラウリルベンゼンスルホン酸ナトリウム-1wt%水溶液 1.6ml 蒸留水 80ml

処方(感光性層側第2層)

ゼラチン 0.9g

顔料の20wt%分散物 1 g

メチルセルロース(メトローズ SM 15 置換度 1.79~1.83)

0.1g

酢酸 (濃度 9 9 w t %) 0. 0 2 m l

蒸留水 98ml

処方 (バック面側第2層)

SnO₂/Sb(9/1重量比、平均粒径0.25μm)

ゼラチン $100 \,\mathrm{mg/m}^2$ $77 \,\mathrm{mg/m}^2$ $1 \,\mathrm{mg/m}^2$ $1 \,\mathrm{mg/m}^2$ $1 \,\mathrm{mg/m}^2$ $2 \,\mathrm{mg/m}^2$ $2 \,\mathrm{mg/m}^2$ $2 \,\mathrm{mg/m}^2$ $2 \,\mathrm{mg/m}^2$ $2 \,\mathrm{mg/m}^2$ $2 \,\mathrm{mg/m}^2$

(下塗り支持体の作成)上記厚さ 175μ mの2軸延伸ポリエチレンテレフタレート支持体の両面それぞれに、上記コロナ放電処理を施した後、下塗り塗布液処方をワイヤーバーでウエット塗布量が $6m1/m^2$ (片面当たり)になるように塗布して180℃で5分間乾燥した。次いでこの片面(感光性層面)にコロナ放電処理を施した後、下塗り塗布液処方をワイヤーバーでウェット塗布量が $9m1/m^2$ になるように塗布して180℃で5分間乾燥し、さらに裏面(バック面)に下塗り塗布液処方をワイヤーバーでウエット塗布量が $5m1/m^2$ になるように塗布して180℃で6分間乾燥して下塗り支持体を作成した。

【0121】(バック面塗布液の調製)

(塩基プレカーサーの固体微粒子分散液(a)の調製) 塩基プレカーサー化合物(11)64g、ジフェニルス 50

ルフォン化合物(12)28g及び花王(株)製界面活性剤デモールN10gを蒸留水220mlと混合し、混合液をサンドミル(1/4Gallonサンドグラインダーミル、アイメックス(株)製)を用いてビーズ分散 し、平均粒子径0.2 μ mの、塩基プレカーサー化合物(11)とジフェニルスルフォン化合物(12)との固体微粒子共分散液を得た。

(染料固体微粒子分散液の調製)シアニン染料化合物 (13)9.6g及びp-アルキルベンゼンスルフォン酸ナトリウム5.8gを蒸留水305m1と混合し、混合液をサンドミル(1/4Gallonサンドグラインダーミル、アイメックス(株)製)を用いてビーズ分散して平均粒子径0.2 μ mの染料固体微粒子分散液を得た。

(ハレーション防止層塗布液の調製) PVA-217;

17g、ポリアクリルアミド9.6g、上記塩基プレカーサーの固体微粒子分散液 (a)70g、上記染料固体微粒子分散液 56g、ポリメチルメタクリレート微粒子(平均粒子サイズ6.5 μ m)1.5g、ポリエチレンスルフォン酸ナトリウム2.2g、青色染料化合物(14)0.2g、 H_2 0を844m1混合し、ハレーション防止層塗布液を調製した。

(バック面保護層塗布液の調製)容器を40℃に保温し、PVA-117;50g、ポリスチレンスルフォン酸ナトリウム0.2g、N, N-エチレンビス(ビニル*10

* スルフォンアセトアミド) 2. 4g、tーオクチルフェノキシエトキシエタンスルフォン酸ナトリウム 1g、化合物(15)30mg、Cs Fn SOs K32mg、Cs Fn SOs N (Cs Hr) (CH2 CH2 O) (CH2) (一SOs N a 6 4 mg、アクリル酸/エチルアクリレート共重合体(共重合重量比5/95)8.8g、H2Oを950ml混合してバック面保護層塗布液とした。

78

【0122】 【化29】

分光增感色素 1

メルカプト化合物 1

[0123]

【化30】

79 **テルル化合物**

塩基プレカーサー化合物 (11)

化合物 (12)

シアニン染料化合物(13)

[0124] 【化31】

青色染料化合物(14)

81

化合物 15

【0125】《熱現像感光材料200~212の作製》上記下塗りを施したポリエチレンテレフタレートフィルム(PET支持体)のバック面側に、ハレーション防止層塗布液を固体微粒子染料の固形分塗布量が0.04g/m²となるように、またバック面保護層塗布液をPVA塗布量が1g/m²となるように同時重層塗布し、乾燥し、ハレーション防止バック層を作成した。バック面*

*と反対の面に下塗り面から乳剤層、中間層、保護層第1 層、保護層第2層の順番でスライドビード塗布方式にて 同時重層塗布し、熱現像感光材料の試料を作製した。塗 布はスピード160m/minで行い、コーティングダ イ先端と支持体との間隔を 0. 18 mmに、減圧室の圧 力を大気圧に対して392Pa低く設定した。引き続く チリングゾーンでは、乾球温度が18℃、湿球温度が1 2℃の風を30秒間吹き当てて、塗布液を冷却した後、 つるまき式の浮上方式の乾燥ゾーンにて、乾球温度が3 10 0℃、湿球温度が18℃の乾燥風を200秒間吹き当て た後70℃の乾燥ゾーンを30秒間通し、その後25℃ に冷却して、塗布液中の溶剤の揮発を行った。チリング ゾーン及び乾燥ゾーンでの塗布液膜面に吹き当たる風の 平均風速は7 m/s e c であった。乾燥後の熱現像感光 材料中の溶剤(水分)の含有量は50mg/m²/m²で あった。作成した熱現像感光材料の試料を実施例1と同 様にして高温保存性、及び画像形成後の経時保存性を評 価した。ただし、露光及び処理は以下の条件に変更し た。

20 【0126】(露光及び処理)660nm発光の半導体レーザーを用い、高周波重畳をかけて縦マルチ化したレーザービームを用い、ステップワイズ階調露光した。その後、特願平9-229684号明細書実施例の図1に記載のプレートヒータ方式の熱現像装置10で120℃で20秒の熱現像を行った。但し、金属メッシュと活性炭のフィルターを使い、臭いを消した。結果を表2に示す。

[0127]

【表2】

			塩化物			高温保存性								
No.	No. 式(I)の		L	添加量		条	‡Α			桑	‡ Β		画像形成 後経時	
	化合物	種類	添加位置	mmol/m ²	Sens	Dmin	画傳 hab	色調	Sens	Dmin	画像 hab	色調	保存性	
200	フタル酸	NaCl	感光層	0.05	100	0.2	255	3	70	0.6	282	1	45	比較
201	1-6	NaCi	感光層	0.008	105	0.19	235	4	90	0.21	273	2	60	比較
202	<u>i</u> —6	NaCl	感光層	0.51	105	0.19	235	4	95	0.195	268	2	80	比較
203	1-6	NaCl	感光層	0.05	105	0.19	235	5	103	0.2	250	4	98	本発明
204	1-6	NaCl	保護層 第1層	0.15	110	0.19	235	5	108	0.198	240	5	100	本発明
205	1-6	KCI	感光層	0.05	110	0.19	235	5	107	0.2	240	5	99	本発明
206	16	8	感光層	0.07	105	0.19	235	5	103	0.2	245	4	99	本発明
207	1-6	b	感光層	0.06	105	0.19	235	5	103	0.2	245	4	99	本発明
208	I -11	NaCl	感光層	0.05	108	0.19	233	5	105	0.2	240	5	98	本発明
209	フタル 酸 ナトリウム	NaCi	感光層	0.05	103	0.19	235	5	100	0.2	240	5	98	本発明
210	⊢ 17	NaCl	感光層	0.05	104	0.19	240	5	102	0.2	240	5	98	本発明
211	I~50	NaCi	感光層	0.05	106	0.19	240	5	104	0.2	250	4	98	本発明
212	I-70	NaCl	感光層	0.05	105	0.19	230	5	103	0.2	245	4	98	本発明

a:テトラメチルアンモニウムクロライド b:テトラプチルアンモニウムクロライド

表2から本発明の効果は明らかである。

[0128]

【発明の効果】本発明の熱現像材料は、優れた高温保存時での画像色調を有し、かつ、画像形成後の保存での画像濃度の低下が抑えられている。

83

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に用いる塗布装置の概略構成図。

*【符号の説明】

- 1 感光層 A 及び保護層が設けられる下引済み写真 用支持体
- 2 塗布バックアップロール
- 3、3 コーティングダイ
- 4、4 感光層 A を形成する感光層塗布液 A 4 及び保護 層を形成する表面保護層塗布液

【図1】

